PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

1

(11)Publication number:

2004-002368

(43) Date of publication of application: 08.01.2004

(51)Int.Cl.

A61K 31/401 A61K 31/4025 A61K 31/4035 A61K 31/4155 A61K 31/422 A61K 31/423 A61K 31/427 A61K 31/437 A61K 31/4439 A61K 31/454 A61K 31/4545 A61K 31/4709 A61K 31/496 A61K 31/497 A61K 31/501 A61K 31/506 A61K 31/517 A61K 31/5377 A61P 3/00 A61P 3/04 A61P 3/06 A61P 3/10 A61P 5/48 A61P 19/02 A61P 19/10 A61P 25/00 A61P 29/00 A61P 31/18 A61P 37/02 A61P 37/06 A61P 43/00 C07D207/16 // C07D207/404 C07D207/416 C07D401/12 C07D401/14 C07D403/12 C07D405/12 C07D409/14 C07D413/12 C07D413/14 C07D417/12 C07D417/14

(21)Application number: 2003-101362 (71)Applicant: TANABE SEIYAKU CO LTD

C07D471/04

(22)Date of filing:

04.04.2003

(72)Inventor: YASUDA KOUSUKE

MORIMOTO HIROSHI KAWANAMI SABURO HIKODA MASAKATSU MATSUMOTO TAKESHI ARAKAWA KENJI

(30)Priority

Priority number: 2002102758 Priority date: 04.04.2002 Priority country: JP

(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pharmaceutical composition comprising, as an effective ingredient, a novel aliphatic, nitrogen-containing, five-membered cyclic compound having an excellent DPPIV inhibiting action.

SOLUTION: The pharmaceutical composition comprises:, as an effective ingredient, an aliphatic, nitrogen-containing, five-membered cyclic compound represented by general formula [I'] (wherein A is -CH2-or -S-; B is CH or N; R1 is H, a lower alkyl group or the like; X is a single bond, -CO, -Alk-CO-, -COCH2-, -Alk-O-, -O-CH2-, -SO2-, -S-, -COO-, -CON(R3)-, -Alk-CON (R3)-, -CON(R3)CH2-, -NHCH2- or the like; R3 is a hydrogen atom or a lower alkyl group; Alk is a lower alkylene group; R2 is (1) an optionally substituted cyclic of

R²⁰IIII | A [1']

alkylene group; R2 is (1) an optionally substituted cyclic group or (2) a substituted amino group or the like; and when X is -CO-, B is N); or a pharmacologically acceptable salt thereof.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

· ·

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-2368 (P2004-2368A)

(43) 公開日 平成16年1月8日 (2004. 1.8)

A 6 1 K 31/401	4CO63
A 6 1 K 31/4025	4CO65
A 6 1 K 31/4035	4CO69
A 6 1 K 31/4155	4CO86
A 6 1 K 31/422	
審査請求 未請求 請求項の数 22 〇L	」 (全 83 頁) 最終頁に続く
	A 6 1 K 31/4025 A 6 1 K 31/4035 A 6 1 K 31/4155 A 6 1 K 31/422

特願2003-101362 (P2003-101362) (21) 出願番号 平成15年4月4日(2003.4.4) (22) 出願日 (31) 優先権主張番号 特願2002-102758 (P2002-102758) 平成14年4月4日 (2002.4.4) (32) 優先日 (33) 優先権主張国 日本国 (JP) (72) 発明者 安田 公助

(71) 出願人 000002956

田辺製薬株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目2番10

(74) 代理人 100115473

弁理士 石津 義則

埼玉県北足立郡吹上町富士見4丁目14番 24号

(72) 発明者 森本 啓氏

埼玉県さいたま市大成町4丁目750番地

の2モアステージ大宮606号室

(72) 発明者 河南 三郎

埼玉県さいたま市根岸2丁目10番10号

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】医薬組成物

(57)【要約】

【課題】優れたDPPIV狙害作用を有する新規脂肪族含窒素五員環化合物を有効成分と してなる医薬組成物を提供する。

【解決手段】下式[[]

【化1】

$$R^2$$
-X-B NH-CH₂-CO-N A [1]

10

〔式中の記号は、以下の意味を有する。

A:-CH,- 又は -8-、

B:CH 又は N、

R¹:H、低級アルキル基など、

X: 単結合手、-CO-、-A-k-CO-、-COCH2-、

 $-A \mid k-O-, -O-CH_2-, -8O_2-, -8-, -COO-, -CON(R^3)-, -A \mid k-CON(R^3)-,$

-CON(R³)CH2-、-NHCH2-など、

R³:水素原子 又は 低級アルキル基、

Alk:低級アルキレン基、

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式[[`]

【化1】

(式中の記号は、以下の意味を有する。

 $A : -CH_2 - \chi t - S - \chi$

R¹: H、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、又は低級アルコキシ低級アルキル基、

R²⁰:置換されていてもよい環式基であって該環式基部分が単環又は二環式複素環基である基。)

で示される脂肪族含窒素五員環化合物又はその業理的に許容しする塩を有効成分としてなる医業組成物。

【請求項2】

R²⁰が、以下のA群置換基から選択される同一又は異なる1~3個の置換基を有していてもよい環式基であって該環式基部分が単環又は二環式複素環基である、請求項1記載の医業組成物。

A 群 置 換 基:

八口ゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、オキソ基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルカノイル基、低級アルコキシカルポニル基、低級アルコキシカルポニル アミノ基、低級シクロアルカノイル基、八口低級アルキル基、八口低級アルキルカルポニル ル基、含窒素単環式 5 ~ 6 員脂肪族複素環基置換カルポニル基、含窒素単環式 6 員芳香族複素環基、単環式アリール基、単環式アリール基置換アリール低級アルキルカルポニルアミノ基、低級アルキルチオ基およびアミノスルホニル基。

【請求項3】

R²⁰ が、置換されていてもよい環式基であって該環式基部分が以下の(i)及び(ii)から選択される基である、請求項1項記載の医業組成物。

(i) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる 1 ~ 4 個の異項原子を含む単環式複素環基、および

(ii) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~3個の異項原子を含み、5~7員環が2個縮合してなる二環式複素環基。

【請求項4】

 R^{20} が、同一又は異なる $1 \sim 3$ 個の置換基を有していてもよい環式基であって、 該環式基部分が、

 10

20

30

40

ジル基、ピロロビリジル基、 シヒドロピロロビリジル基、 キノリル基、 イソキノリル基、 キノキサリニル基、 キナゲリニル基、 フタラジニル基、 シンノリニル基、 クロマニル基、 イソクロマニル基、 ナフチリジニル基、 およびこれらの一部又は全部が飽和している環式 基から選択される基である、 請求項 1 記載の医薬組成物。

【請求項5】

R² のが、置換基を有していてもよい環式基であって、該環式基部分が、ピロリジニル基、イミダソリジニル基、ピラソリジニル基、ピロリル基、イミダソリル基、ピラソリル基、プロリル基、チアソリル基、ピフソリル基、アンリル基、アンリル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、モルホリニル基、チオモルホリニル基、ピリジンル基、ピリジンニル基、イソインドリニル基、インドリニル基、チアソロピリジル基、ピロロピリジル基、パンドリル基、オフィンドリル基、インドリル基、オフリル基、オフリル基、オフィンドリル基、インドリル基、カンドリル基、カムでこれらの一部又は全部が飽和している環式基から選択される基である、請求項1記載の医業組成物。

【請求項6】

R²⁰が、置換基を有していてもよい環式基であって、該環式基部分が、ピペリジル基、 ピペラジニル基、モルホリニル基、インドリニル基、イソインドリニル基及びチアゾロピ リジル基から選択される基である、請求項1記載の医薬組成物。

【請求項7】

R²⁰が下記A、群置換基から選択される同一又は異なる1~8個の置換基を有していて もよい環式基であって該環式基部分が、ピペリジル基、ピペラジニル基、モルホリニル基 、インドリニル基、イソインドリニル基及びチアゾロビリジル基から選択される基である 、請求項1記載の医業組成物。

A'群置换基:

オキソ基、 低級アルカノイル基、 低級シクロアルカノイル基、 低級アルコキシカルポニル 基および含窒素脂肪族複素環式基置換カルポニル基。

【請求項8】

R²⁰ が式

【化2】



で表される置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基である、請求項1記載の医薬組成物。

【請求項9】

A が - C H_2 - で あ り 、 R^1 が 水 素 原 子 又 は 低 級 ア ル キ ル 基 で あ る 、 請 求 項 1 記 戦 の 医 薬 組 成 物 。

【請求項10】

A が - C H_2 - であり、 R^1 が水素原子又は低級アルキル基である、請求項2記載の医業組成物。

【請求項11】

A が - C H_2 - であり、 R^1 が水素原子又は低級アルキル基である、請求項3記載の医業組成物。

【請求項12】

A が - C H_2 - で あ り 、 R^1 が 水 素 原 子 又 は 低 級 ア ル キ ル 基 で あ る 、 請 求 項 4 記 戦 の 医 業 組 成 物 。

【請求項13】

A が - C H_2 - であり、 R^1 が 水 素 原 子 又 は 低 級 ア ル キ ル 基 で あ る 、 請 求 項 5 記 戦 の 医 業 組 成 物 。

【請求項14】

50

20

30

A が - C H_2 - であり、 R^1 が水素原子又は低級アルキル基である、請求項 6 記載の医業組成物。

【請求項15】

e de les m

A が - C H $_2$ - であり、R 1 が 水 素 原 子 又 は 色 級 ア ル キ ル 基 で あ る 、 請 求 項 7 記 戦 の 医 薬 組 成 物 。

【請求項16】

A が一C H_2 ーであり、 R^1 が水素原子又は低級アルキル基である、請求項8記載の医業組成物。

【請求項17】

A が - S - であり、 R ¹ が水素原子又は低級アルキル基である、 請求項 1 記載の医業組成 10物。

【請求項18】

以下よりなる群から選択される化合物又はその業理的に許容しする塩を有効成分としてなる医薬組成物:

(8) - 2 - シアノ-1 - 〔t - 4 - (4 - アセチル-1 - ピペラジニル) - 1 - メチル - r - 1 - シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン:

(8) - 2 - シアノ- 1 - 〔トランス - 4 - (1、8 - ジオキソ - 2 - イソインドリニル) シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン:

(8) - 2 - シアノ - 1 - (トランス - 4 - モルホリノシクロヘキシルアミノ) アセチルピロリデン: および

(8) - 2 - シアノ - 1 - [トランス - 4 - (チアゲロ [5 . 4 - 6] ピリプン - 2 - イル) シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリプン。

【請求項19】

ジペプチジルペプチダーゼIVを阻害するために使用されるものである、請求項1~18のいずれが1項記載の医業組成物。

【請求項20】

ジペプチジルペプチダーセIV活性の阻害により病態の改善が見込まれる疾患の予防削又は治療削である、請求項1~18のいずれか1項記載の医薬組成物。

【請求項21】

糖尿病の予防剤又は治療剤である、請求項1~18のいずれか1項記載の医薬組成物。

【請求項22】

2型糖尿病の予防剤又は治療剤である、請求項1~18のいずれが1項記載の医薬組成物

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、医薬組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】

ジペプチジルペプチダーセIV (D P P I V) は、ポリペプチド鎖のN 末端から X a a a - 40 P r o 又は X a a - A l a (X a a はいかなるアミノ酸であってもよい) のジペプチドを 特異的に加水分解するセリンプロテアーセの 1 種である。

[0003]

DPPIV(CD26とも称される)の生体内での投割、疾患との関係について、種々の報告がある。

(Holsts、Diabetes、第47巻、第1663-1670頁、1998年: Augustynss、Current Medicinal Chemistry、第 6巻、第311-327頁、1999年:

Meesters、Immunol. Today、第20巻、第367-375頁、1999年:

20

30

Fleichers、Immunol. Today、第15巻、第180-184頁、 1994年)

GLP-1 (ゲルカゴン様ペプチド1) は、主にゲルコース依存的にインスリン分泌を増幅する働きを有するペプチドホルモンであり、主として小腸下部から食後に分泌され 臓で作用する。また、GLP-1 が摂食抑制作用を有することを示唆する報告もある。DPPIVは、このGLP-1 を加水分解し、不活性化するとともに、GLP-1 のアンタゴニストとして作用するペプチドを生じさせる。

DPPIVの酵素活性を阻害する物質は、その阻害作用を介して内在性GLP-1の作用を高めることにより、経口グルコース負荷に対するインスリン分泌応答を高め、損なわれた耐糖能(impaired テールcose tolerance)を改善する。 【0004】

このため、DPPIV阻害業は、糖尿病(特に2型糖尿病)等の予防・治療に有用であると考えられている。また、損なわれた耐糖能によって誘発もしくは増惡されるその他の疾患「過血糖(例えば、食後の過血糖)、高インスリン血症、糖尿病合併症(例えば、腎障害、神経障害)、脂質代謝異常、肥満等〕の予防・治療における効果が期待されている。さらに、GLP-1の摂食抑制作用を増強することにより改善が見込まれる疾患(過食、肥満等)の予防・治療における効果も期待される。

[0005]

また、T細胞表面などに存在するDPPIV(CD26)は、免疫系細胞においてはT細胞の活性化にともなって発現が誘導され、T細胞の活性化と増殖に重要な役割をはたしている。このDPPIV(CD26)を抗体や阻害物質によってプロックするとT細胞の活性化が抑制されることが知られている。また、コラーゲン代謝異常や免疫異常疾患において本酵素と病態との関連性に興味がもたれている。たとえば、リウマチ患者においては末梢血T細胞のDPPIV(CD26)陽性率が上昇しており、腎炎患者尿中には高いDPPIV活性が検出されている。さらに、DPPIV(CD26)は、HIVのリンバ細胞への進入にも重要な役割を担うと考えられている。

[0006]

このため、DPPIV(CD26)を阻害する物質は、自己免疫疾患(例えば、関節炎、 慢性関節リウマチ)、骨粗 症、後天性免疫不全症候群(AIDS)、移植臓器・組織の 拒絶反応などに対しても予防または治療効果が期待されている。

[0007]

一方、DPPIV阻害作用を有する化合物として、国際公開特許WO98/19998及びWO00/34241には、DPPIV阻害作用を有する2-シアノピロリプン誘導体が記載されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、優れたDPPIV阻害作用を有する新規脂肪族含窒素五員環化合物を有効成分としてなる医薬組成物を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】

課題を解決するために本発明者等は、鋭意研究の結果、 DPPIV阻害作用を有する新規な含窒素五員環化合物を見出し、これを有効成分としてなる医薬組成物を創製して本発明を完成した。

[0010]

すなわち、本発明は、一般式[[]

[0011]

[化3]

10

30

20

$$R^2-X-B$$

$$NH-CH_2-CO-N$$

$$CN$$

$$[I]$$

[0012]

〔式中の記号は、以下の意味を有する。

 $A : -CH_{2} - XU - S - X$

B: CH又はN、

R¹: H、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、又は低級アルコキシ低級アルキル基、

X: 単結合手、-CO-、-A | k -CO-、-COCH $_2$ - 、

-A | k - O - \ - O - C H 2 - \ - 8 O 2 - \ - 8 - \ - C O O - \

 $-CON(R^3)$ - - - $Alk-CON(R^3)$ - +

-CON(R 8) CH $_{2}$ -. -A!k-CON(R 8) CH $_{2}$ -.

 $-COCH_2N(R^3) - \cdot -SO_2N(R^3) - Xtt - NHCH_2 - \cdot$

(上記 X の各定義において右端に記載した結合手は B との結合手を表す)

R³:水素原子又は低級アルキル基、

AIk: 低級アルキレン基、

 R^2 : 以下の(1)、(2)およひ(3)から選択される基:

(1) 置換されていてもよい環式基であって設環式基部分が(i) 単環もしくは二環式炭化水素基 又は(ii) 単環もしくは二環式複素環基 である基:

(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される同一又は異なる1~2個の置換基で置換されたアミノ基:及び

(3) 低級アルキル基、カルホキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルケニル基、低級アルコキシ置換低級アルキル基、フェノキシ基、フェノキシ置換低級アルキル基 又はフェニル低級アルケニル基。

但し、 X が単結合手のとき R ² は上記(1)及び(2) から選択される基である。

また、XガーCO-のとき、BはNである。〕

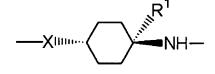
で示される脂肪族含窒素五員環化合物又はその薬理的に許容しする塩を有効成分としてなる医薬組成物に関する。

[0013]

特に、BがCHであり、下記部分構造

[0014]

【化4】



40

10

20

30

[0015]

を有し、かつ、Xが単結合手であり、R²が置換されていてもよい環式基であって該環式 基部分が単環又は二環式複素環基である化合物、すなわち、一般式[I^{*}]

[0016]

【化5】

10

20

30

40

$$R^{20}$$
 NH-CH₂-CO-N A [I']

[0017]

(式中、Aおよび R 1 は、前記と同一の意味を有し、

R²⁰ は、置換されていてもよい環式基であって設環式基部分が単環又は二環式複素環基である基を表す。)

で示される脂肪族含窒素五員環化合物又はその薬理的に許容しする塩を有効成分としてなる医薬組成物に関する。

[0018]

本発明の有効成分である化合物 [I] には、不育炭素に基づく光学異性体が存在してるが、本発明の有効成分である化合物はこれらの光学異性体のいずれをも含み、また、その混合物をも含むものである。また、環式基の基準平面に対する置換基の相対位置に基づく異性体(シス体又はトランス体)が存在する場合があるが、本発明の有効成分である化合物はこれらの異性体のいずれをも含み、またそれらの混合物も含む。

[n n 1 9]

本発明において、低級アルキル基、低級アルキルチオ基、低級アルキルスルホニル基、低級アルコキシ基、低級アルキルアミノ基としては、炭素数1~6の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられ、とりわけ炭素数1~4のものが挙げられる。また、低級アルカノイルを表数2~7、とりわけ炭素数2~5の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられる。低級シクロアルキル基、低級シクロアルケニル基としては、炭素数3~8、とりわけ炭素数3~6のものが挙げられる。低級アルキレン基としては、炭素数1~6、とりわけ炭素数1~4の直鎖状または分岐鎖状のものが挙げられる。低級アルケニル基、低級アルケニレン基としては、炭素数2~7、とりわけ炭素数2~5のものが挙げられる。さらに、ハロゲン原子としては、フェ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。

[0020]

【発明の実施の形態】

本発明の有効成分である化合物 [I] において、R¹ で表される「水素原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基又は低級アルコキシ低級アルキル基」の具体例としては、例えば、水素原子、メチル基、ヒドロキシメチル基およびメトキシメチル基などが挙げられる。このうち、水素原子または低級アルキル基(メチル基など)が好ましい。

[0021]

本発明の有効成分である化合物 $\begin{bmatrix} I \end{bmatrix}$ において、 R^2 で表される「置換されていてもよい環式基」の環式基部分としては、

(())単環もしくは二環式炭化水素基 及び

(i i) 単環もしくは二環式複素環基 が挙げられる。

[0022]

か か る 単 環 も し く は 二 環 式 炭 化 水 素 基 と し て は 、

一部又は全部が飽和していてもよい、炭素数3~15のものが挙げられる。

[0023]

単環式炭化水素基としては、炭素数3~7のものが好ましく、具体的には、フェニル基、 シクロヘキシル基、シクロペンチル基、シクロプチル基、シクロプロピル基、およびこれ らの一部又は全部が飽和している環式基などが挙げられる。

[0024]

二環式炭化水素基としては、炭素数9~11のものが好ましく、具体的には、インタニル

基、インデニル基、ナフチル基、テトラとドロナフチル基、およびこれらの一部又は全部 が飽和している環式基などが挙げられる。

[0025]

単環もしくは二環式複素環基としては、例えば、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含み、その一部又は全部が飽和していてもよい、単環式もしくは二環式の複素環基が挙げられる。

[0026]

単環式複素環基としては、例えば、窒素原子及び硫黄原子がら選ばれる1~4個の異項原子を含む複素環基であって、飽和又は不飽和の5~7員環からなる複素環基であって、飽和マグリンニル基、ピラグリンニル基、ピラグリンニル基、ピラグリンニル基、ピラグリンニル基、ピラグリンニル基、ピラグリンニル基、ピーンがリンル基、ピーンがリンル基、ピリジンル基、ピラジニル基、ピリンがルーとドロテアゼピニル基、アファグリンが整、アファグリンが表、ピラニル基、ピリジンが表、ピランニル基、ピリアゼピニル基、ピラニル基、アファグリンが表、ピランニル基、ピリアゼピニル基、アファグリンが表、ピランニル基、ピリアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル基、アーとドロチアゼピニル表が学げられる。

[0027]

二環式複素環基としては、 窒素原子、酸素原子及び破黄原子から選ばれる 1 ~ 8 個の異項原子を含む複素環基であって、飽和又は不飽和の 5 ~ 7 員環が 2 個縮合してなる複素環基が挙げられ、具体的には、インドリニル基、イソインドリニル基、インドリル基、ペンプチアソリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、ペンプリル基、イン・リール基、ペンプリーがリップル基、ナーリーのでリップル基、フタラジニル基、シンノリニル基、クロマニル基、イソクロマニル基、ナフチリジニル基、およびこれらの一部又は全部が飽和している環式基などが挙げられる。

[0028]

これら環式基(単環もしくは二環式炭化水素基または単環もしくは二環式複素環基)のうち、

「(i) 炭素数3~7の単環式炭化水素基.

(ii) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環式複素環基(好ましくは単環式5~6員脂肪族複素環基)、または

(i i i) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子がら選ばれる 1 ~ 3 個の異項原子を含み、 5 ~ 7 負環が 2 個縮合してなる二環式複素環基」が好ましく、

かかる基の具体例としては、

50

40

10

20

基、イソクロマニル基、ナフチリジニル基、およびこれらの一部又は全部が飽和している 環式基」が挙げられる。

[0029]

このうち、「(i)窒素原子、酸素原子及び破黄原子がら選ばれる1~2個の異項原子を含む単環式複素環基(好ましくは単環式5~6 負脂肪族複素環基)、または(ii)窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~3個の異項原子を含み、5~7 負環が2個縮合してなる二環式複素環基」がより好ましい。

このうち、より好ましい具体例としては、

「フェニル基、シクロヘキシル基、シクロプロピル基、ピロリジニル基、イミダゲリジニル基、ピラゲリシニル基、ピロリル基、イミダゲリル基、ピラゲリル基、フリル基、オキサゲリル基、イソオキサゲリル基、チエニル基、チアゲリル基、イソチアゲリル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、ピリゲンニル基、インインドリニル基、ゲリジール基、ゲービリジル基、ピロロピリジル基、ジヒドロピロロピリジル基、ベンゲキサゲリル基、キノリル基、イソインドリル基、インドリル基、およびこれらの一部又は全部が飽和している環式基」が挙げられる。

[0030]

さらに好ましい具体例としては、

「ピペリジル基(1-ピペリジル基等)、ピペラジニル基(1-ピペラジニル基等)、モルホリニル基(4-モルホリニル基等)、インドリニル基(1-インドリニル基等)、イソインドリニル基(2-イソインドリニル基等)及びチアソロピリジル基(チアソロ[5,4-6] ピリジン-2-イル基等)等」が挙げられる。

[0081]

また、このうちとりわけ好ましい具体例としては、

「1-ピペリシル基、1-ピペラシニル基、4-モルホリニル基、1-インドリニル基、 2-イソインドリニル基及びチアソロ [5、4-b] ピリシン-2-イル基等」が挙げられる。

[0032]

 R^2 で表される「置換されていてもよい環式基(単環もしくは二環式炭化水素基または単環もしくは二環式複素環基)」は、非置換のものであってもよいが、同一又は異なる $1 \sim 3$ 個の置換基を有していてもよい。該環式基における置換基は特に限定されないが、具体的には、例えば、下記「A群置換基」がら選択される置換基が挙げられ、そのうち「A'群置換基」がとりわけ好ましい。

[0033]

本発明の有効成分である化合物 [I] において、R² で表される「置換又は非置換低級アルキル基から選択される 1 ~ 2 個の置換基で置換されたアミノ基」における置換基は特に限定されないが、より具体的には、例えば

「シアノ基、低級アルコキシ基(メトキシ基等)、単環式アリール基(フェニル基等)、 含窒素単環式6員芳香族複素環基(ピリジル基等)等」から選択される基で置換された低級アルキル基などが挙げられる。

[0034]

A群置換基としては、以下のものが挙げられる:

八口ゲン原子(C I、F、B F 等)、シアノ基、ニトロ基、アミノ基、オキソ基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルカノイル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、含窒素単環式 5 ~ 6 員脂肪族複素環基 置換カルボニル基、含窒素単環式 6 員芳香族複素環基、単環式アリール基、単環式アリール基置換アリール低級アルキルカルボニルアミノ基、低級アルキルチオ基およびアミノスルホニル基等

〔「含窒素単環式 5~6員脂肪族複素環基 置換カルポニル基」における「含窒素単環式 5

10

20

30

40

~6 員脂肪族複素環基」としては、具体的には、「ピロリジニル基、ピペリジニル基、ピペラジニル基等」が挙げられる。

また「含窒素単環式6員芳香族複素環基」としては、具体的には、「ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピリケジニル基、ピラニル基等」が学げられる。

「 単環式 ア リ ー ル 基 」 、 「 単環 式 ア リ ー ル 基 置 換 ア リ ー ル 低 級 ア ル キ ル カ ル ポ ニ ル ア ミ ノ 基 」 、 に お け る 「 単環 式 ア リ ー ル 基 」 部 分 と し て は 、 具 体 的 に は

フェニル基等が挙げられる。〕。

[0035]

---A' 群置換基(とりわけ好ましいA群置換基): ---------

より好ましいA群置換基として、以下のものが挙げられる:

オキソ基、低級アルカノイル基、低級シクロアルカノイル基、低級アルコキシカルポニル 基および含窒素単環式 5 ~ 6 員脂肪族複素環基置換カルポニル基(じロリジニル基、じへ リジニル基等)。

[0036]

本発明の有効成分である化合物 [I] のうち B が C H である化合物 C おいて、 X が 単結合 手の Y きの R^2 Y しては、式

[0037]

【化6】



20

40

50

10

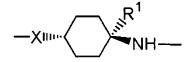
[0088]

で表される(1)置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、又は(2) 置換又は非置換低級アルキル基から選択される1~2個の置換基で置換されたアミノ基が 好適な例として挙げられる。

[0039]

本発明の有効成分である化合物 [I] のうちBがCHである化合物において、 [I] の構造中のシクロヘキシル環を基準平面とする2種類のシスートランス異性体のうち、トランス型の異性体化合物は、より高いDPPIV阻害活性を得られる点でより好ましい。すなわち、本発明の目的化合物 [I] のうちBがCHである化合物においては、下記部分構造【0040】

【化7】



[0041]

を有する化合物又はその薬理的に許容しする塩が好ましい。

[0042]

本発明の有効成分である化合物の一つの化合物群として、化合物[1]のうち、

Xが、単結合手、-Alk-CO-、-COCH2-、

- A | k O \ O C H 2 \ S O 2 \ S \ C O O \
- $-CON(R^3)$ $-AIk-CON(R^3)$ -
- -CON(R3)CH2-.-AIK-CON(R3)CH2-.
- C O C H , N (R ³) 、 S O , N (R ³) 又は N H C H ₂ であり、

 R^2 が(1)置換されていてもよい環式基であって該環式基部分が(()単環もしくは二環式炭化水素基又は((()単環もしくは二環式複素環基である基:

または

(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される同一又は異なる1~2個の置換基で置換されたアミノ基である化合物群が挙げられる(化合物群1、化合物I-e)。

[0048]

また、別の化合物群として、化合物[1]又は前記化合物群1のうち、R²か、

(2)「シアノ基、低級アルコキシ基、フェニル基および含窒素単環式6員芳香族複素環 基から選択される基で置換されていてもよい低級アルキル基」から選択される同一又は異なる1~2個の置換基で置換されたアミノ基:及び

(3) 低級アルキル基、カルボキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルケニル 基、低級アルコキシ置換低級アルキル基、フェノキシ基、フェノキシ置換低級アルキル基 10 又はフェニル低級アルケニル基:

から選択される基である化合物群が挙げられる(化合物群2)。

[0044]

また別の化合物群として、化合物 [I] あるいは前記化合物群 1 又は 2 のうち、 R^2 が、 置換されていてもよい環式基であって該環式基部分が、

(i) 炭素数 3 ~ 7 の 単環 式 炭 化 水 素 基 、

(ii) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~2個の異項原子を含む単環式複素環基、および

(iii) 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~3個の異項原子を含み、5~7員環が2個縮合してなる二環式複素環基。

から選択される基である化合物群が挙げられる(化合物群3)。

[0045]

また、より好ましい別の化合物群として、化合物 [I] あるいは前記化合物群 1 、2 又は3 のうち、

R² がA・ 群置換基 から選択される同一又は異なる 1 ~ 3 個の置換基を有していてもよい環式基であって該環式基が、ピペリジル基、ピペラジニル基、モルホリニル基、インドリニル基、イソインドリニル基及びチアソロピリジル基 から選択される基である 化合物群が挙げられる(化合物群4)。

[0046]

また、別の好ましい化合物群として、化合物 [I] あるいは前記化合物群 1 、 2 、 3 又は 3 なのうち、BがCHであり、Xが単結合手であり、R 2 が式

[0047]

【化8】



[0048]

で表される(1) 置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、又は(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される1~2個の置換基で置換されたアミノ基である化合物群が挙げられる(化合物群5)。

[0049]

また、化合物 [I] あるいは前記化合物群 1 、 2 、 3 、 4 又は 5 の 7 ち、より 好ましい化合物群として:

B が C H であり、 X が 単結合手であり、 A が - C H 2 - である化合物群;

B が C H であり、 X が 単結合手であり、 A が - S - である化合物群:

B か C H で あ y 、 X が 単 結 合 手 で あ y 、 A か y y z の z の z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の z な z の

などが挙げられる。

50

40

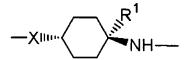
[0050]

さらにまた、前記の各化合物群において、より好ましい化合物群として、

BがCHであり、下記部分構造

[0051]

【化9】



[0052]

を有する化合物の群が挙げられる。

[0053]

また、好ましい具体的な化合物として、以下のような化合物が学げられる。

(8)-2-シアノ-1-〔t-4-(4-アセチル-1-ピペラジニル)-1-メチル - ケ-1-シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン:

(8) - 2 - シアノ-1 - 〔トランス-4 - 〔1、8 - ジオキソー2 - イソインドリニル) シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン:

(8) - 2 - シアノ - 1 - (トランス - 4 - モルホリノシクロヘキシルアミノ) アセチルピロリプン: および

(8) - 2 - シアノ - 1 - [トランス - 4 - (チアゾロ [5 、 4 - 6] ビリジン - 2 - イ 20 ル) シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン等。

[0054]

本発明の有効成分である化合物 [I] (特に化合物 [I'])又はその薬理的に許容しする塩は、DPPIVの酵素活性に対して優れた阻害作用を有する。特に、ヒトDPPIVに対して優れた阻害作用を有する。また、種々のセリンプロテアーゼ(例えば、プラスミン、トロンピン、プロリルエンドペプチダーゼ、トリプシン、ジペプチジルペプチダーゼ、トリプシン、ジペプチジルペプチダーゼ II など)の中でDPPIV(すなわち、IV型のジペプチジルペプチダーゼ)に対して高い選択性を示す。また、本発明の有効成分である化合物 [I] (特に化合物 [I'])又はその薬理的に許容しする塩は、そのDPPIV阻害作用を介して、経口グルコース負荷に対するインスリン分泌応答を改善する。

[0055]

従って、本発明の有効成分である化合物 [I](特に化合物 [I'])又はその業理的に許容しする塩は、DPPIVに関連する疾患(DPPIVにより介在される疾患)、すなわち、DPPIVの酵素活性を阻害することにより病態の改善が見込まれる疾患の予防又は治療薬として有用である。

[0056]

かかる疾患としては、例えば、糖尿病(例えば、1型糖尿病、2型糖尿病等)、過血糖(例えば、食後の過血糖等)、高インスリン血症、糖尿病合併症(例えば、腎障害、神経障害等)、肥満、過食、脂質代謝異常(例えば、高トリグリセリド血症等の高脂血症等)、自己免疫疾患(例えば、関節炎、慢性関節リウマチ等)、骨粗 症、後天性免疫不全症候群(AIDS)、移植臓器・組織の拒絶反応等が挙げられる。本発明の有効成分である化合物[I](特に化合物[I:])又はその薬理的に許容しする塩は、とりわけ、糖尿病(特に2型糖尿病)の予防又は治療薬として有用である。

[0057]

また本発明の有効成分である化合物は、毒性も低く、医薬化合物として使用する場合、高い安全性を有する。また、薬物動態的にも優れた特性(パイオアペイラピリティー、インピトロの代謝安定性(とト肝臓ホモジネート中での安定性)、P450阻害作用、蛋白質との結合性など〕を示す。

[0058]

本発明の有効成分である化合物のDPPIV阻害作用およびされに基づく薬効(抗血糖効)

10

30

40

果、グルコース負荷に対するインスリン分泌 応答改善効果など)は、既知方法もしくはやれらと同等の方法(WO98/19998: WO00/34241: HOIStら、Diabetes、第47巻、第1663-1670頁、1998年: Augustynsら、Current Medicinal Chemistry、第6巻、第311-327頁、1999年: Meesterら、Immunol. Today、第20巻、第367-375頁、1999年: Fleicherら、Immunol. Today、第15巻、第180-184頁、1994年: Pedersonら、Diabetes、第47巻、第1253-1258頁、1998年)により確認できる。

[0059]

本発明の有効成分である化合物 [I] は、遊離の形でも、薬理的に許容し得る塩の形でも医薬用途に使用することができる。化合物 [I] の薬理的に許容しうる塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩又は臭化水素酸塩の如き無機酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、シュウ酸塩、クエン酸塩、メタンスルホン酸塩、ペンセンスルホン酸塩、トシル酸塩又はマレイン酸塩の如き有機酸塩等が挙げられる。また、カルボキシル基等の置換基を有する場合には塩基との塩(例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩又はカルシウム塩の如きアルカリ土類金属塩)が挙げられる。

[0060]

本発明の有効成分である化合物[Ⅰ]又はその塩は、その分子内塩や付加物、それらの溶媒和物或には水和物等をにずれも含むものである。

[0061]

本発明の有効成分である化合物 [I] 又はその薬理的に許容しする塩は経口的にも非経口的にも投与することができ、錠剤、 粒剤、カプセル剤、散剤、注射剤、吸入剤等の慣用の医薬製剤として用いることができる。例えば、本発明の有効成分である化合物を、一般的な医薬において許容される結合剤、崩壊剤、増量剤、充填剤、滑沢剤などの賦活剤あるいは希釈剤とともに用い、通常の方法により、製剤化して用いることができる。

[0062]

本発明の有効成分である化合物 [I] 又はその業理的に許容し得る塩の投与量は、投与方法、患者の年令、体重、状態によっても異なるが、通常、1日当り約0.01~800m タノk & 、 とりわけ約0.1~80m8/k & 程度とするのが好ましい。

[0063]

本発明の有効成分である化合物 [I] は、下記〔A法〕~〔D法〕により製造することができるが、これらに限定されるものではなり。

[0064]

[A法]

本発明の有効成分である化合物 [I] は、一般式 [I I]

[0065]

【化10】

$$Z^1$$
-CH₂-CO-N A [II]

[0066]

(式中、 区) は反応性残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式[III]

[0067]

【化11】

20

10

40

$$R^2$$
-X-B \longrightarrow R^1 [III]

[0068]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩とを反応させ、所望により生成物を業理的に許容しする塩とすることにより製造することができる。

[0069]

化合物 [I I I] の塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩等の無機酸又はアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩等の無機塩基との塩が使用できる。

[0070]

区 ¹ の反応性残基としては、ハロゲン原子、低級アルキルスルホニルオキシ基、アリールスルホニルオキシ基等の慣用の反応性残基を好適に用いることができるが、とりわけハロゲン原子が好ましい。

[0071]

化合物 [I I] と化合物 [I I I] 又はその塩との反応は、脱酸剤(例えば、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、デイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基等)の存在下又は非存在下、適当な溶媒(例えば、アセトニトリル、メタノール、エタノール等)中又は無溶媒で、0~120℃、とりわけ室温~80℃で実施することができる。

[0072]

[B法]

また、本発明の目的有効成分である化合物 [I]のうち、R 2 が置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基であり、Xが一COO-である

- 般式[I - a]

[0073]

【化12】

$$R^{21}$$
-COO-B NH-CH₂-CO-N A [I-a]

[0074]

(式中、R²¹ は置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物は、一般式[IV]

[0075]

【化13】

$$R^{1}$$
 $N-CH_{2}-CO-N$
 R
 R
 CN

[0076]

10

20

30

20

40

(式中、 R はアミノ基の保護基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物又はその塩を、ホスゲン類またはその等価体と反応させた後、さらに一般式 [V

 R^{2} H [V]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物と反応させて、一般式[VI]

[0077]

【化14】

$$R^{21}-COO-B$$

$$N-CH_2-CO-N$$

$$R$$

$$CN$$

$$I VI]$$

[0078]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩を得、さらに生成物のアミノ基保護基(R)を除去して製造することができる。

[0079]

化合物 [IV] をホスゲン類またはその等価体と反応させた後、さらに式 [V] で示される化合物との反応は、ホスゲン類又はその等価体(例えば、トリホスゲン、ジホスゲン、カルボニルジイミダゾール等)と脱酸剤(例えば、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、ピリジンなどの有機塩基等)の存在下、適当な溶媒(例えば、塩化メチレン、ジクロロエタン、クロロホルム等)中又は無溶媒で、-78~110℃、とりわけ0℃から室温で実施することができる。

[0080]

引き続き行われる化合物 [VI]のアミノ基保護基(R)の除去は、常法により実施できるが、例えば、適当な溶媒(例えば、メタノール、エタノール、ジオキサン、塩化メチレン等)中又は無溶媒で、酸(例えば、塩酸、硫酸などの無機酸、酢酸、トリフルオロ酢酸などの有機酸等)による処理、塩基(例えば、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基等)による処理又は接触還元(例えば、水素雰囲気下中で、パラジウム炭素、水酸化パラジウム炭素等を用いて実施する)により、一78~80℃、とりわけ0℃~室温で実施することができる。

[0081]

[C 法]

化合物 [I] のすち、BがNであり、Xが-CO-、-A|k-CO-又は

- 8 0 2 - である一般式[I - b]

[0082]

【化15】

$$R^2-X^1-N$$

$$NH-CH_2-CO-N$$

$$CN$$

$$[I-b]$$

[0083]

(式中、 X¹ は一 C O - 、 - A I k - C O - 又は - S O 2 - を表し、他の記号は前記と同 50

一意味を有する。)

で示される化合物は、一般式[VII]

[0084]

【化16】

HN
$$\begin{array}{c} R^1 \\ N-CH_2-CO-N \\ CN \\ \hline \\ OCH_2-P \end{array}$$
 [VII]

[0085]

(式中、 n は 0 、 1 、 2 又は 3 、 P は樹脂残基を表し、 他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式[VIII]

 $R^2 - V^1$ [VIII]

(式中、 V^1 は -COOH、-AIk-COOH又はクロロスルホニル基を表し、他の 20記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩とを反応させ、次いで反応生成物から

- 般式[IX]

[0086]

【化17】

[IX]

•

[0087]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示されるリンカー及び樹脂残基部分を除去することにより、製造できる。

[0 0 8 8 1

あるいはまた、化合物 [I-b] において、 X^1 が一CO-であり、 R^2 がカルボキシ低級アルキレン基である化合物は、一般式 [VIII] 又はその塩に代えて、一般式 [X]

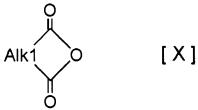
[0089]

【化18】

40

30

10



[0090]

(但し、AIk1は低級アルキレン基を表す。)

で示される化合物を用いて化合物[VII]との反応を行い、次いで反応生成物がら、一

般式[IX]で示されるリンカー及び樹脂残基部分を除去することにより製造できる。

[0091]

[D法]

また、化合物 [I] のうち、BかCHであり、Xが-CON(R³)-、 -AIk-CON(R³)-又は-SO。N(R³)-である-般式 [I-c]

[0092]

【化19】

$$R^2-X^2$$

$$NH-CH_2-CO-N$$

$$CN$$

$$[I-c]$$

[0093]

[式中、 X^2 は-CON(R^3)-、-A|k-CON(R^3)-又は-SO $_2$ N(R^3)-を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。〕

で示される化合物は、一般式[XⅠ]

[0094]

【化20】

 R^{1} $N-CH_{2}-CO-N$ CN N CN CN CN $OCH_{2}-P$

[0095]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式[XII]

 $R^2 - V^2 [XII]$

(各式中、 V^2 は、-COOH、-AIK-COOH又はクロロスルホニル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩を反応させ、次いで反応生成物がら上記一般式 [IX]で示されるリンカー及び樹脂残基部分を除去することにより、製造することができる。

[0096]

あるいは、化合物 [I - c] において X ² が - C O N (R ³) - であり、 R ² がカルポキッ 色級 アルキル基である化合物は、化合物 [X I I] 又はその塩に代えて化合物 [X] を用いて化合物 [X I] との反応を行い、次いで反応生成物がら、一般式 [I X] で示されるリンカー及び 樹脂残基部分を除去することにより 製造できる。

[0097]

また、化合物 [I] のうち、B が C H であり、 X が - C O N (R^S) C H₂ - 又は - A I k - C O N (R^S) C H₂ - である - 般式 [I - d]

[0098]

【化21】

30

$$R^2-X^3$$
 $NH-CH_2-CO-N$
 A
[I-d]

[0099]

(式中、X³ は一CON(R³) CH₂ - 又は - A | k - CON(R³) CH₂ - を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物は、一般式 [X I I I]

[0100]

【化22】

[0101]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、前記一般式[XII]で示される化合物又はその塩を反応させ、次いで反応生成物がら前記一般式[IX]で示されるリンカー及び樹脂残基部分を除去することにより、製造することができる。

[0102]

あるいは、化合物 [I-d] において、 X^3 が一CON(R^3) CH_2 一であり、 R^2 がカルポキシ低級アルキル基である化合物は、化合物 [XII] 又はその塩に代えて化合物 [X] を用いて化合物 [XIII] との反応を行い、次いで反応生成物がら、一般式 [IX] で示されるリンカー及び樹脂残基部分を除去することにより製造できる。

[0103]

〔C法およびD法における反応〕

で法における反応 「化合物 「VIII」 又はその塩(又は化合物 「VIII」 又はその塩(又は化合物 「VIII」 又はその塩(又は化合物 「XI」 又は「XII」 なんにである。「VIII」 又は「XII」 なんにである。「XII」 又は「XII」 なんにである。「XII」 なんにである。「XII」 なんにでは、「AII」 なんにでは、「AII」 ないでは、「AII」 ないが、「AII」 ないでは、「AII」 ないが、「AII」 ないが、「AII」 ないでは、「AII」 ないでは、「AII」 ないでは、「AII」 ないが、「AII」 ないが、「AIII」

50

40

[0104]

リンカーとしては、一般式[IX]で示されるものから樹脂残基(P)部分を除りた基が挙げられる。

[0105]

Pで示される樹脂残基としては、通常の固相合成で用いられる樹脂が使用でき、例えば、メリフィールドレジン(4 ー クロロメチルポリスチレンレジンなど)、ワングレジン(4 ー ペンプロキシペンジルアルコールレジンなど)、とドロキシメチルポリスチレンレジンはど)などの樹脂残基が挙げられる。樹脂の種類は、反応に惡影響を及ぼさないものであればよく、目的化合物の種類に応じて、適宜選択することができるが、一般的には、粒子径は70~200μmであることが好ましく、ローディング容量は、0.1~2mmol/9であることが好ましい。

[0106]

また、引き続き行われるリンカー及び樹脂残基部分の除去は、適当な溶媒(例えば、塩化メチレン、酢酸等)中又は無溶媒で、0~50℃、とりわけ0~30℃でトリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸などで処理することにより好適に実施できる。

[0107]

[A 法の原料化合物]

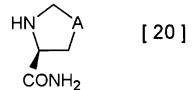
本発明の有効成分である化合物の原料化合物 [II] は、例えば、国際公開特許WO98/19998、WO00/34241、後記参考例(参考例1または2)などに記載の方法に準して製造することができる。

[0108]

例えば、化合物 [I I] は、一般式 [2 0]

[0109]

【化23】



30

10

20

[0110]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式 [21]

 \mathbb{Z}^2 - CH, CO - \mathbb{Z}^3 [21]

(式中、又2及び又3は同一又は異なって反応性残基を表す。)

で示される化合物とを脱酸剤(例えば、トリエチルアミン等)の存在下、 反応させ、一般式 [22]

[0111]

【化24】

$$Z^2$$
-CH₂-CO-N A [22]

40

[0112]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物を得、さらに生成物を常法により脱水剤(例えば、オキシ塩化リン、トリフルオロ酢酸無水物等)で処理することにより、得ることができる。

[0113]

 \mathbf{Z}^2 又は \mathbf{Z}^3 の反応性残基としては、前記 \mathbf{Z}^1 と同様な慣用の反応性残基を好過に用いることができる。

[0114]

原料化合物 [I I I] は、具体的には、例えば、検記参考例(参考例7~10)に記載の方法と同様にして製造することができる。

[0115]

例えば、 X が - O - C H 2 - ヌは - N H C H 2 - である化合物 [I I I] は、一般式 [2 3]

[0116]

【化25】

 V^3-CH_2-B R^1 NH_2 [23]

[0117]

(式中、 V ³ は と ド ロ キ シ 基 ま た は ア ミ ノ 基 を 表 し 、 他 の 記 号 は 前 記 と 同 一 意 味 を 有 す る _)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式〔24〕

 $R^{2} - Z^{4}$ [24]

(式中、区4 は反応性残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。

[0118]

アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0119]

区 ⁴ の反応性残基としては、前記区 ¹ と同様な慣用の反応性残基を好適に用いることができる。

[0120]

また、Xが一AIk-O-または-S-である化合物 [I I I] は、

一般式[25]

[0121]

【化26】

$$V^4-B$$

$$\begin{array}{c} R^1 \\ NH_2 \end{array} [25]$$

40

50

10

20

[0122]

(式中、 V^4 はとドロキシ基又はメルカプト基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、

- 般式 [26 a] 又は一般式 [26 b]

 $R^{2} - Z^{6}$ [26a] $Z t R^{2} - A | k - Z^{6}$ [26b]

(式中、区^{6 1} 及び区^{6 2} は、反応性残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン

などの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0123]

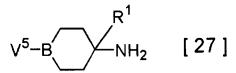
 \mathbf{Z}^{5-1} 及び \mathbf{Z}^{5-2} の反応性残基としては、前記 \mathbf{Z}^{1} と同様な慣用の反応性残基を好適に用いることができる。

[0124]

また、X が - C O C H $_2$ N (R 3) - 又は - 8 O $_2$ N (R 3) - である化合物 [I I I] は、- 般式 [2 7]

[0125]

【化27】



[0126]

(式中、 V^5 は-N(R_3) H を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、

- 般式 [280] 又は - 般式 [286]

 $R^2 - COCH_2 - Z^{6}$ [28a] Zt

 $R^{2} - 80_{2} - \Xi^{8}$ [28b]

(式中、 又 ^{ē 1} 及び 又 ^{6 2} は、 反 応性 残 基 を 表 し 、 他 の 記 号 は 前 記 と 向 一 意 味 を 有 す る **。**)

で示される化合物とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、デイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0127]

図^{8 1} 及び図^{8 2} の反応性残基としては、前記図¹ と同様な慣用の反応性残基を好適に用いることができる。

[0128]

また、XガーCON(R³)ー、-Alk-CON(R³)ー又は

 $-802N(R^3)$ - である化合物 [I I I] は、前記 - 般式 [2 7] で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式 [2 9]

 $R^{2} - V^{6}$ [29]

〔但し、 V ⁶ は − C O O H 、 − A | k − C O O H 又は − S O ₃ H を表し、他の記号は前記 と同一意味を有する。〕

で示される化合物又はその塩とを、縮合剤(1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロ ピル)カルボジイミド等)の存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと 同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0129]

また、X が - C O N (R^3) C H_2 - 又は - A I k - C O N (R^3) C H_2 - である化合物 [I I I I] は、- 般式 [3 0]

[0130]

【化28】

20

10

30

$$V^7$$
_CH₂—B \times _NH₂ [30]

[0181]

(但し、 V^7 はーN(R^8) H を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物、 そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式 [81] R^2-V^8 [81]

〔但し、 V⁸ は一COOH又は一Alk-COOHを表し、 他の記号は前記と同一意味を 10 有する。〕

で示される化合物又はその塩とを、縮合剤(1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルポジイミド等)の存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0132]

また、BがCHであり、Xが-Alk-CO-であり、R² が式

[0188]

[化29]



20

[0134]

で表される(1) 置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、又は(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される1~2個の置換基で置換されたアミノ 基である化合物 [I I I] は、

- 般式[32]

[0 1 3 5]

[化30]

 $V^9 \longrightarrow \begin{array}{c} R^1 \\ NH_2 \end{array} [32]$

30

[0136]

(式中、 V ° は - C O O H を 表 し 、 他 の 記号 は 前 記 と 同 - 意 味 を 有 す る 。)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、

- 般式 [33a]

 R^{2} - A | k - H

[33a]

(式中、R²²は、式

40

[0137]

【化31】



[0138]

で表される(1) 置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、 又は(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される 1 ~ 2 個の置換基で置換されたアミノ 基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩とを、縮合剤(1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロ

ピル)カルポジイミド等)の存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法に より脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと 同様な慣用の保護基をりずれも好適に用いることができる。

[0139]

また、 B が N であり、 X が - C O - 又は - A | k - C O - であり、 R² が式

[0140]

【化32】

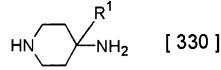


で表される(1)置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、又は(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される1~2個の置換基で置換されたアミノ 基である化合物[I I I] は、

- 般式[330]

[0142]

[化33]



20

30

[0143]

〔式中、R¹は前記と同一意味を有する。〕

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、

- 般式[331] 又は[332]

 $R^{2} - CO - Z^{7} [331]$

R² - A | k - C O O H [3 3 2]

〔式中、R²²は、式

[0144]

【化34】



[0145]

で表される(1)置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、又は(2) 置 換 又 は 非 置 換 低 級 ア ル キ ル 基 ガ ら 選 択 さ れ る 1 ~ 2 個 の 置 換 基 で 置 換 さ れ 友 ア ミ ノ 基 を 表し、区7は反応性残基を表し、AIKは前記と同一意味を有する。〕

で示される化合物又はその塩とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエ チルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在 下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護すること により製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基 をいずれも好適に用いることができる。 区 7 の反応性残基としては、前記区 1 と同様な慣 用の反応性残基を好適に用いることができる。

[0146]

また、 B か C H で あり、 X が 単 結合手であり、 R ² が式

[0147]

【化35】

$$\binom{N-1}{N}$$

[0148]

で表される(1) 置換されていてもよい単環もしくは二環式含窒素複素環基、 又は(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基から選択される1~2個の置換基で置換されたアミノ 基である化合物 [I I I] は、

一般式[34]

[0149]

【化36】

 $O = \begin{bmatrix} R^1 \\ NH_2 \end{bmatrix} [34]$

[0150]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式〔336〕

 $R^{2} - H$ [33b]

〔式中、 R²² は前記と同一意味を有する。〕

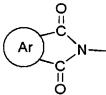
で示される化合物又はその塩とを、還元剤(トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウムなど)の存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0151]

また、 B か C H で あ り 、 X が 単 結 合 手 で あ り 、 R 2 か 式

[0152]

【化37】

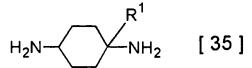


[0 1 5 3]

で表される基である化合物〔ⅠⅠⅠ]は、一般式〔35〕

[0154]

【化38】



[0155]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式〔36〕

[0156]

[化39]

10

20

30

[0157]

〔式中、環式基Aとは置換基を有していてもよいアリーレン(フェニレン等)を表す。〕で示される化合物とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0158]

また、 B が C H であり、 X が 単結合手であり、 R ² が式

[0159]

【化40】



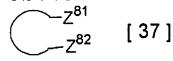
20

[0160]

で表される置換されていてもよい含窒素複素環基である化合物 [I I I] は、前記一般式 [3 5] で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、一般式 [3 7]

[0161]

【化41】



30

[0162]

(式中、区^{8 1} および区^{8 2} は、反応性残基を表す。)

で示される化合物又はその塩とを、

脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0163]

 \mathbb{Z}^{8} かよび \mathbb{Z}^{8} の反応性残基としては、前記 \mathbb{Z}^{1} と同様な慣用の反応性残基を好過に 40 用いることができる。

[0164]

また、 B が N であり、 X が 単結合手である 化合物 [I I I] は、 一般式 [3 8]

[0165]

【化42】

$$HN \longrightarrow \begin{array}{c} R^1 \\ NH_2 \end{array} [38]$$

[0166]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物、そのアミノ基保護体又はそれらの塩と、前記一般式 [24] R²-Z⁴ [24]

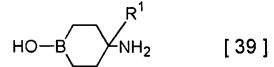
で示される化合物とを、脱酸剤(例えばトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基、水素化ナトリウム、炭酸カリウムなどの無機塩基等)の存在下又は非存在下に反応させ、必要に応じ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0167]

また、Xが一COO-である化合物[III]は、一般式[39]

[0168]

【化43】



[0169]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物のアミノ基保護体又はその塩と、一般式[40]

 $R^2 - COCI$ [40]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを、脱酸剤(ジメチルアミノピリジン等)の存在下に反応させ、アミノ基の保護基を常法により脱保護することにより製造することができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基をいずれも好適に用いることができる。

[0170]

原料化合物 [20] ~ [40] は、既知方法または後記参考例に記載の方法と同様にして製造できる。 B が C H である原料化合物 [III] においては、シクロヘキサン環を基準平面とするシス・トランス 異性体が存在するので、それぞれ目的物に応じて、適当な異性体の原料シクロヘキサン化合物を用いることにより目的とする異性体の原料化合物 [III] を得ることができる。 あるいは、シス・トランス 異性体の混合物として原料化合物 [III] を得た後、クロマトグラフィーなどにより、目的異性体を分離することができる

[0171]

[B法の原料化合物]

[0172]

【化44】

10

20

20

30

40

[0173]

一般式 [[V] (式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩は、上記、一般式[II]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式[41](式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物又はその塩を反応させて、

一般式[42]で示される化合物又はその塩を得、さらにこれを

一般式 [43] 又は一般式 [44] (式中Rはアミノ基の保護基を表す。)

で示される化合物と反応させることにより得られる。

[0174]

化合物 [I I] と化合物 [4 1] 又はその塩との反応は、脱酸剤(例えば、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、デイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基等)の存在下または非存在下、適当な溶媒(例えば、アセトニトリル、メタノール、エタノール等)中又は無溶媒で、0~120℃、とりわけ室温~80℃で実施することができる。

[0175]

化合物 [42] 又はその塩と、化合物 [43] 又は [44] との反応は、脱酸剤(例えば、水素化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、デイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基等)の存在下、適当な溶媒(例えば、アセトニトリル、メタノール、エタノール等)中又は無溶媒で、0~120℃、とりわけ室温~80℃で実施することができる。

[0176]

[C 法 お よ ひ D 法 の 原 料 化 合 物]

化合物 [VII]、化合物 [XI] 又は化合物 [XIII] は、各々、一般式 [50]、一般式 [51] 又は一般式 [52]

[0177]

【化45】

【 0 1 7 8 】 (式中、 V ^{1 0} 、 V ^{1 1} および V ^{1 2} は、 アミノ基の保護基を表し、 他の記号は前記と同 50 一意味を有する。)

で示される化合物と、一般式 [53]

[0179]

【化46】

10

20

[0180]

(式中、記号は前記と同一意味を有する。)

で示される化合物とを、常法により、還元剤(例えば、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム等)の存在下に反応させ、ついで生成物を、化合物 [II] と脱酸剤(ジイソプロビルエチルアミン等)の存在下に反応させた後、アミノ基の保護基を常法により除去して、得ることができる。アミノ基の保護基としては、前記Rと同様な慣用の保護基を好適に用いることができる。

[0181]

上記のようにして製造される本発明の有効成分である化合物 [I] もしくはその原料化合物は、遊離のままあるいはその塩として単離され、精製される。塩は、通常用いられる造塩処理に付すことにより製造できる。単離精製は、抽出、濃縮、結晶化、る過、再結晶、各種クロマトグラフィーなど通常の化学的操作を適用して実施できる。

[0182]

なお、本発明の有効成分である化合物もしくはその原料化合物には、ラセミ体、光学活性体、ジアステレオマーなどの光学異性体が単独であるいは混合物として存在し得る。立体化学的に純粋な異性体は、立体化学的に純粋な原料化合物を用いるか、あるいは一般的なラセミ分割法にて光学異性体を分離することにより導くことができる。また、ジアステレオマーの混合物は、常法、例えば分別結晶化またはクロマトグラフィーなどにより分離できる。

30

[0183]

【実験例】

DPPIV阻害活性の測定

本発明の有効成分(後記製造例記載化合物)を検体として、ヒト血清DPPIVに対する阻害活性を、文献〔DiのbeteS第47巻第1253-1258頁(1998年)、WO98/19998等〕記載の方法に準じて以下のようにして測定した。

[0184]

検体を、ジメチルスルホキシドに溶解後、順次緩衝液(40mM HEPES、PH7.6)にて希釈し、終濃度3PM~10μMの検体溶液(ジメチルスルホキシドの終濃度:0.1%)を調製した。ヒト血清25μlに、前記緩衝液150μl及び検体溶液25μlを添加し、37℃で10分間保温した。その後、基質としてグリシルーレープロリンPーニトロアニリドトシレート〔(株)ペプチド研究所製GIメーPPO-PNA・TOS〕溶液50μlを添加し(基質の終濃度:0.234mM)、反応を開始した。37℃で20分間保温して反応を行い、その間、405mmの吸光度変化をモニターすることにより、DPPIV活性を測定した。各検体のDPPIV阻害活性として50%阻害濃度を求め、表12に示した。

[0185]

上記実験により、本発明の有効成分が優れたDPPIV阻害作用を有することが明らかとなった。

【製造例】

製造例 1-1

50

(8) -1-プロモアセチルー2-シアノビロリジン(後記参考例1)100m 多と4-アミノー1ー(2ービリミジニル)ピペリジン(参考例7-1)247m 9のアセトニトリルーメタノール溶液を、室温で15時間機 する。反応退合物に水を加え、クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を滅圧留去する。残 をジオールカラムクロマトグラフィー〔溶媒:0-10%メタノールークロロホルム〕で精製し酢酸エチル0.5m | - クロロホルム0.5m | に溶解し、2 N 塩酸ーエーテル1.0m | - 、次いでエーテル2m | を加え、析出した沈殿を 取し、エーテル洗浄して、(8)ー2ーシアノー1ー〔1ー(2ーピリミジニル)ピペリジン・4ーイルアミノ〕アセチルピロリジン・2 塩酸塩(麦1 製造例1-1)を得る。

[0186]

製造例 1-2~1-90、1-92~1-109

(8) - 1 - プロモアセチルー 2 - シアノピロリジンと対応原料化合物を用い、前記製造例1 - 1 と同様に処理して、後記表 1 (製造例1 - 2 ~ 1 - 9 0、1 - 9 2 ~ 1 - 1 0 9) の化合物を得る。(但し、製造例1 - 9 3 の化合物は、製造例1 - 3 3 の副生成物として得られる。)

(対応原料化合物は、後記参考例と同様の方法、既知方法、もしくはされらを組合せた方法により得る。)

製造例 1-91

[0187]

製造例 2-1~2-9

(1) 4-tert-プトキシカルボニルアミノー4-メチルシクロへキサノン(参考例6-1(3)項の化合物)600m分、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム783m分、モルホリン252m分、酢酸159m分、およびジクロロエタン6mlの混合物を室温で16時間 する。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈後、クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 ヤクロロホルムーメタノール(20:1)+1%アンモニア水」で精製することにより、トーセードセーブメタノールボニルー1ーメチルーで10ペキシルアミンの混合物(参考例8-54:脱保護前の化合物)600m分を得下で15時間 してNーセーアトキシカルボニル基を脱保護して残 を得る。

[0188]

(2)前記(1)で得られる化合物に(8)-1-プロモアセチルー2-シアノピロリジン320m3、トリエチルアミン0.6ml、アセトニトリル3.5ml、メタノール1mlを加え、室温で15時間 する。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈後、クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をジオールカラムクロマトグラフィー〔溶媒:クロロホルムーへキサン(1:1)↑クロロホルム〕で精製することにより2種類の油状物を得る。

10

--

30

[0189]

低極性側の化合物を塩酸処理して、(8)-2-シアノ-1-[1-メチル-c-4-モルホリノ-ア-1-シクロヘキシルアミノ] アセチルピロリジン・2 塩酸塩(麦 2 製造例2-1) 3 3 m 3 を 得る。また、高極性側化合物を塩酸処理して、(8)-2-シアノ-1-[1-メチル-t-4-モルホリノ-ア-1-シクロヘキシルアミノ] アセチルピロリジン・2 塩酸塩(麦 2 製造例2-2) 8 2 m 3 を 得る。

また、前記と同様にして、表2 製造例2-3~2-9の化合物を得る。

[0190]

製造例 3

(1) trans-4-アミノシクロヘキサノール4・783のアセトニトリル/メタノール混合液(3/1)60mlに氷冷下、(8)-1-プロモアセチル-2-シアノピロリジン3・009を加え、室温で14時間だ する。反応液に、トリエチルアミン1・98ml、次いで、ジーセertープチルジカルボナート10・563のアセトニトリル溶液16mlを室温で加え、そのまま3時間だ する。溶媒を減圧濃縮したのち、残 に水を加え、炭酸水素ナトリウム水溶液で中和してクロロホルムで抽出し、乾燥後濃縮する。得られた残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製することにより、(8)-1-(N-セertープトキシカルボニル-セトのns-4-ヒドロキシ-1-シクロヘキシルアミノ)アセチル-2-シアノピロリジン4・723を得る。

[0191]

(2)前記(1)で得られる化合物150m9とピリジン121 4 Lの塩化メチレン2m し溶液に、室温でトリホスゲン84m9を加え、そのまま1時間撹 する。次りでモルホ リン186 4 Lの塩化メチレン溶液1mLを加え、室温で1時間撹 したのち、クエン酸 水溶液で希釈する。酢酸エチルにて抽出、乾燥、濃縮したのち、シリカゲルカラムクロマ トグラフィーで精製することにより、(S)-1-[N-tert-プトキシカルボニル -trans-4-(モルホリノカルボニルオキシ)シクロヘキシルアミノ〕アセチルー 2-シアノピロリジン174m9を得る。

[0192]

(3)前記(2)で得られる化合物157m9をトリフルオロ酢酸1.5mLに溶解し室温で 1時間撹 する。溶媒を減圧留去したのち、残 に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性としてクロロホルム抽出し、乾燥後濃縮する。ついで残 をカラムクロマトグラフィー [溶媒:0-5%メタノールークロロホルム] で精製することにより、油状物を得る。これを酢酸エチル1mLに溶解し、1N塩酸ーエーテル0.5mL、次いでエーテル2mLを加え、析出した沈殿をエーテル洗浄し、(8)-2-シアノー1-〔七ケのハS-4-(モルホリノカルボニルオキシ)シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン・塩酸塩(麦3 製造例3)97m9を得る。

[0193]

製造例 4-1

(1) 後記参考例 3 (2) 項で得られる樹脂化合物 5 0 0 m 9 と 0 . 5 M メタンスルホン酸ージオキサン/塩化メチレン (1/9) の混合物を室温で 1 8 時間撹 する。樹脂を取し、ジメチルホルムアミド、10%トリエチルアミンー塩化メチレン、ジメチルホルムアミドー水 (1:1)、メタノール、テトラヒドロフラン、メタノール、および塩化メチレンにて洗浄する。得られる樹脂とイソシアン酸ペンジル 2 7 7 ムー、および塩化メチレン4 m | の混合物を室温で 1 8 時間撹 する。樹脂を 取し、ジメチルホルムアミド、ジメチルホルムアミドー水 (1:1)、メタノール、テトラヒドロフラン、メタノール、および塩化メチレンにて洗浄後、減圧乾燥して樹脂を得る。

[0194]

(2)前記(1)で得られる樹脂とトリフルオロ酢酸4mlの混合物を室温で18時間撹する。樹脂を 去後塩化メチレンにて洗浄し、 液と洗液を合わせて濃縮する。残 に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性としてクロロホルム抽出し、乾燥後濃縮する。得られる残 をジオールカラムクロマトグラフィー [溶媒:0-5%メタノールーク

10

20

30

40

ロロホルム] で精製することにより、油状物を得る。これを酢酸エチル 0.5 m l に溶解し、1 N 塩酸 - エーテル 0.5 m l、次いでエーテル 2 m l を加え、析出した沈殿をエーテル洗浄し、(8) - 2 - シアノー1 - 〔1 - (ペンプルアミノカルボニル) ピペリプン-4 - イルアミノ) アセチルピロリプン・塩酸塩(麦4 製造例 4 - 1) を得る。

[0195]

製造例 4-2~4-5

対応原料化合物(イソシアン酸化合物)を用い、製造例4-1と同様にして、麦4 製造例4-2~4-3の化合物を得る。また、イソシアン酸化合物に代えて、ジカルボン酸の分子内環状無水物(無水コハク酸及び無水グルタル酸)を原料化合物として用い、製造例4-1と同様にして、麦4 製造例4-4~4-5の化合物を得る。

[0196]

製造例 4-6~4~10

イソシアン酸ペンジルに代えてメチルクロロホルメートを原料化合物として用い、トリエチルアミンの存在下で(1)項の反応を行うほかは前記製造例4-1と同様にして、麦4製造例4-6の化合物を得る。また、対応原料化合物(塩化物)を用い、前記と同様にして、麦4製造例4-7~4-10の化合物を得る。

[0197]

製造例 4-11

[0198]

製造例 4-12~4~19

対応原料化合物(カルボン酸化合物)を用い、製造例4-11と同様に処理して、表4製造例4-12~4-19の化合物を得る。

[0199]

製造例 5-1~5-12

参考例3(2)項の樹脂化合物にかえて、参考例4で得られる樹脂化合物を用い、製造例4-1~4~10と同様にして、表5 製造例5-1~5-12の化合物を得る。

[0200]

製造例 5-13~5-36

参考例3(2)項の樹脂化合物にかえて、参考例4で得られる樹脂化合物を用い、製造例4-11と同様にして、表5 製造例5-13~5~30の化合物を得る。また、参考例5(5)項で得られる樹脂化合物を用い、同様にして表5

製造例5-31~5-36の化合物を得る。

[0201]

製造例 5-37~5-39

参考例5 (5)項で得られる樹脂化合物(1.01 mmol/分) 500 m分と0.5 Mメタンスルホン酸ージオキサン/塩化メチレン(1/9)の混合物を室温で30分間振とうする。樹脂を 取し、塩化メチレン、10%トリエチルアミンー塩化メチレン、

10

20

30

40

10

40

塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、テトラヒドロフラン、メタノールがよびジメチルアセトアミドにて洗浄する。得られた樹脂と2-クロロー5-プロモビリミジン293m9、トリエチルアミン2114lの混合物を55℃で16時間振とうする。樹脂を 取し、ジメチルホルムアミド、塩化メチレン、10%トリエチルアミンー塩化メチレン、塩化メチレン、メチルホルムアミド、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、テトラヒドロフラン、メタノールがよび塩化メチレンにて洗浄する。得られる樹脂の全量を、トリフルオロ酢酸で処理して、(8)-1-〔七ケ&ns-4-(5-プロモビリミジン-2-イルアミノメチル)シクロヘキシルアミノ〕アセチル-2-シアノビロリジン・塩酸塩(麦5 製造例5-87)61m分を得る。

[0202]

また、対応原料化合物を用い、同様にして、表 5 製造例 5 - 3 8 ~ 5 - 3 9 の化合物を得る。

[0203]

製造例 6-1

[0204]

【化47】

[0205]

[0206]

(2) 前記(1) で得られる化合物818m分と0. 5 Mメタンスルホン酸ープオキサン

/塩化メチレン(1/9)20mLの混合物を室温で2時間撹 する。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈後、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去し、(8)-2-シアノ-1-〔N-(2、4、6-トリメトキシフェニルメチル)-七ヶのNS-4-(アミノメチル)シクロヘキシルアミノ〕アセチルピロリジン647m9を得る。

[0207]

(8)前記(2)で得られる化合物155m分、2、5ージクロロビリミジン104m分、トリエチルアミン146μ L、テトラヒドロフラン1m L、およびジメチルホルムアミド1m Lの混合物を60℃で14時間撹 する。反応液を水で希釈後、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をジオールカラムクロマトグラフィー [溶媒:0-20%メタノールー(33%ヘキサン-クロロホルム)]で精製することにより、(8)-2-シアノー1- [N-(2, 4、6-トリメトキシフェニルメチル)ー transー4ー(5ークロロビリミジン-2-イルアミノメチル)シクロヘキシルアミノ)アセチルビロリジン104m分を得る。

[0208]

(4) 前記(3) で得られる化合物90m9とトリフルオロ酢酸4mLの混合物を室温で18時間増 する。トリフルオロ酢酸を減圧留去後、残 に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出する。抽出液を無水破酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をジオールカラムクロマトグラフィー [溶媒:40-0%ヘキサンークロロホルム] で精製する。得られる化合物をクロロホルム0.5mLに溶解し、1 N塩酸ーエーテル0.5mL、次いでエーテル2mLを加え、析出した沈殿をエーテル洗浄し、(8) -1 - 〔七ヶans-4-(5-クロロピリミジン-2-イルアミノメチル)シクロヘキシルアミノ〕アセチル-2-シアノピロリジン・2塩酸塩(表6 製造例6-1)22m9を得る。

[0209]

製造例 6-2~6-4

前記製造例 6-1 (2)項で得られる化合物および対応原料化合物を用い、製造例 6-1 の(3)~(4)項と同様にして、表 6 製造例 6-2~6-4の化合物を得る。

[0210]

製造例 7-1~7-10

(8) - 1 - プロモアセチルー 2 - シアノピロリジンに代えて、(R) - 3 - クロロアセチル-4 - シアノチアゾリジン(後記参考例 2 の化合物)を用い、前記製造例 1 と同様に処理することにより、表 7 製造例 7 - 1 ~ 7 - 1 0 の化合物を得る。

[0211]

製造例 8-1~8-8

)-カルポジイミドの存在下で反応を行す。)

(8) - 1 - プロモアセチルー 2 - シアノピロリジンにかえて(R) - 3 - クロロアセチルー 4 - シアノチアツリジンを用いるほかは、製造例 6 - 1 (1) ~ (2) 項と同様にして、(R) - 4 - シアノー 3 - (N - (2 . 4 . 6 - トリメトキシフェニルメチル) - 七 た n S - 4 - アミノメチルシクロヘキシルアミノ〕 アセチルチアツリジンを得る。この化合物および対応原料化合物を用い、製造例 6 - 1 (3) ~ (4) 項と同様にして、表8 製造例 8 - 7 及び 8 - 8 においては、製造例 6 - 1 (3) 項に対応する工程で、原料化合物としてカルポン酸化合物を用い、1 - ヒドロキシペンゲトリアゲールおよび 1 - エチルー3 - (3 - ジメチルアミノプロビル

参考例 1

文献(W O 9 8 / 1 9 9 9 8)記載の方法に従い、レープロリンアミド(市販品)およびプロモアセチルプロマイドを反応させたのち脱水反応させることにより、(S)- 1 - プロモアセチル- 2 - シアノピロリジンを得る。

[0212]

50

10

30

參考例 2

[0213]

參考例 3

[0214]

【化48】

[0215]

(1) 樹脂((4 - ホルミルー 3. 5 - ジメトキシフェニルオキシ)メチルポリスチレン) [Cecile Peguriersの方法(Bioorg. Med. Chem. 、第8巻、163-171頁、2000年)により合成したもの] 14.59(1.40mmol/g)、4-アミノー1-tert-プトキシカルポニルピペリジン7.85g、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム10.71g、および塩化メチレン180mlの混合物を室温で18時間視 する。樹脂を 取し、塩化メチレン、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、10%トリエチルアミン-塩化メチレン、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、メタノール、テトラヒドロフラン、およびメタノールにて洗浄後、減圧乾燥することにより上図で示される樹脂化合物(1)16.83g(1.17mmol/g)を得る。

[0216]

(2) 前記(1) で得られる樹脂化合物16.789、(8) -1-プロモアセチル-2-シアノピロリシン8.509、ジイソプロピルエチルアミン6.82mL、およびジメチルホルムアミド80mlの混合物を50℃で18時間機 する。樹脂を 取し、ジメチルホルムアミド、10%トリエチルアミン-塩化メチレン、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、メタノール、テトラヒドロフラン、およびメタノールにて洗浄後、減圧乾燥することにより、上図で示される樹脂化合物(2)19.149(1.02mmol/9)を得る。

[0217]

參考例 4

[0218]

【化49】

樹脂化合物(5)

10

20

30

40

50

参考例 4

Boc:tert-ブトキシカルボニル基 Q:ポリスチレン残基

[0219]

1. 4-trans-シクロヘキサンジアミン30.00分と2N塩酸131mlのエタノール250ml溶液に氷冷下にてジーセミドセープチルジカルボナート52.1 39のエタノール150ml溶液を4時間かけて適下する。反応液を20時間視 し、濃縮後、クエン酸水溶液で希釈、クロロホルムで洗浄し、水酸化ナトリウム水溶液にてアルカリ性とする。クロロホルムにて抽出、乾燥、濃縮することにより、N-セミドセープトキシカルボニルーナドans-1.4-シクロヘキサンジアミン22.33分を得る。

[0220]

この化合物および樹脂((4-ホルミル-3.5-ジメトキシフェニルオキシ)メチルポリスチレン)を用い、前記参考例3の(1)~(2)項と同様に処理して、上図で示される樹脂化合物を得る。

[0221]

参考例 5

[0222]

【化50】

Q:ポリスチレン残基

[0223]

(1) trans-4-アミノメチルシクロヘキサンカルポン酸10.0分、ジーセミヒープチルジカルボナート14.6分及び重曹11.2分のジオキサン-水(1:1)200ml溶液を室温で72時間撹 する。反応退合物に10%NaOH水溶液50mlとエーテル300mlを加え、有機相を分離後した後、水相を10%HCl水溶液で酸性とし酢酸エチルで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をイソプロピルエーテルで洗浄することにより、 trans-4-(tert-プトキシカルボニルアミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸15.3分を得る。

[0224]

(2)前記(1)で得られる化合物5.15分、ジフェニルホスホリルアジド6.05分及びトリエチルアミン3.1mlのトルエン100ml溶液を3時間加熱環流した後、ペンジルアルコール2.3mlを加え更に一晩加熱環流する。冷却後反応液を減圧濃縮して、残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [溶媒:酢酸エチルークロロホルム(1:20)]で精製し、ヘキサンより結晶化して、N-ペンジルオキシカルホニル

[0225]

(8)前記(2)項で得られる化合物 5. 199 及び 10% パラジウム 炭素のエタノール 200 m l 溶液を 1 気圧の水素雰囲気下 6 時間 する。触媒を 去してエタノールで洗浄し、 液と洗液を合わせる。溶媒を減圧留去後、残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー [溶媒: クロロホルムーメタノールー濃アンモニア水(50:10:1)]で精製し、イソプロピルエーテルーへキサン混合溶媒より結晶化することにより、 セト an Sー4ー(セモ ア セープトキシカルホニルアミノメチル)シクロヘキシルアミン 2. 559を得る。

[0226]

(4) 前記(3) で得られる化合物(2.543)、樹脂((4-ホルミル-3.5-ジメトキシフェニルオキシ)メチルポリスチレン)(1.43mmol/3)4.15分、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム3.24分、および塩化メチレン80mlの混合物を室温で20時間機 する。樹脂を 取し、塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、塩化メチレン、ジメチルホルムアミド、塩化メチレン、ガメチルホルムアミド、スタノール、テトラヒドロフラン、メタノール、テトラヒドロフラン、ガよびメタノールにて洗浄後、減圧乾燥することにより上記図で示される樹脂化合物(4)5.19分(1.14mmol/3)を得る。

[0227]

(5) 前記(4) で得られる樹脂(1.14mmol/3) 5.12 9、(8) -1-プロモアセチル-2-シアノピロリジン2.5 3 9、ジイソプロピルエチルアミン2.0 3 ml、およびジメチルホルムアミド 5 0 mlの混合物を 5 0 ℃で 1 8 時間機 する。樹脂を 取し、ジメチルホルムアミド、ジメチルホルムアミドー水(1:1)、ジメチルホルムアミド、メタノール、テトラヒドロフラン、メタノール、テトラヒドロフラン、あよびメタノールにて洗浄後、減圧乾燥することにより上記図で示される樹脂化合物(5) 5.78 9 (1.01mmol/9) を 得る。

[0228]

参考例 6-1

[0229]

【化51】

20

10

40

50

[0230]

(1) 文献(JP83-118577) 記載の方法に従って、1、4ージオキサスピロ〔4.5〕 デカン-8-カルボン酸メチルをLDA(リチウムジイソプロピルアミド)存在下、メチルョージドと反応させ、8-メチル-1、4ージオキサスピロ〔4.5〕 デカン-8-カルボン酸メチル(上記図の化合物(1))を得る。

[原料化合物は、 ROSEMMUNDらの文献(CLEM. Ber.. 1975年 、第108巻、 1871-1895頁)およびBlackらの文献(8 γ nthesi S. 1981年、第829頁)記載の方法に従って合成したものを用いる。〕

(2)前記(1)で得られる化合物3.80分、水酸化ナトリウム3.55分、メタノール16mL、および水25mLの混合物を2時間加熱環流する。反応液を氷冷し、2規定塩酸と10%クエン酸水溶液でPH5とし、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、8-メチル-1.4-ジオキサスピロ〔4.5〕デカン-8-カルポン酸(上記図の化合物(2))3.46分を得る。

[0231]

[0232]

(4) 前記(3) で得られる化合物 1 0 . 4 1 9 、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム 1 1 . 0 1 9 、ペンジルアミン 5 . 1 0 m L 、および塩化メチレン 1 5 0 m L の退合物

20

30

[0233]

(5)前記(4)で得られる化合物16.63分、10%パラジウム炭素5.0分、およびメタノール400mLの混合物を水素雰囲気下(1気圧)にて24時間撹 する。10%パラジウム炭素を 去し、 液を濃縮する。得られた残 を10%水酸化ナトリウム水溶液50mLとエーテル300mLの混合物に溶解し、エーテル層を水および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去し、セー4ーセミアセープトキシカルボニルアミノー4ーメチルーアー1ーシクロヘキシルアミン(上記図の化合物(5))6.87分を得る。

[0234]

(6)前記(4)の工程の 液を、水酸化ナトリウム水溶液で処理し、クロロホルム抽出する。抽出液を水及び飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をNHーシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサンー酢酸エチル(30:11 8:1))に供することにより、N-ペンジルー c ー 4 ー せ e ケ t ー プトキシカルボニルアミノー 4 ー メチルーケー 1 ー シクロヘキシルアミンを 得る。 ついでこれを上記(5)項と同様に処理して、 c ー 4 ー t e ケ t ー プトキシカルボニルアミノー 4 ー メチルーケー 1 ー シクロヘキシルアミン(上記図の化合物(6))を 得る。

[0235]

参考例 6-2

参考例 6 - 1 の(1)項の工程においてメチルヨージドに代えてベンジルオキシメチルクロリドを用いるほかは、参考例 6 - 1 の(1)~(5)項または(6)項と同様にして、 セー4 - tert-プトキシカルボニルアミノ-4-ヒドロキシメチルード-1-シクロ ヘキシルアミンまたはc-4-tert-プトキシカルボニルアミノ-4-ヒドロキシメ チルード-1-シクロヘキシルアミンを得る。

[0236]

また、参考例 6 - 1 の(1)項の工程においてメチルヨージドに代えてメトキシメチルクロリドを用いるほかは、参考例 6 - 1 の(1)~(5)項または(6)項と同様にして、
セー4 - セe ア セープトキシカルポニルアミノー4 - メトキシメチルーアー1 - シクロヘキシルアミンヌは c - 4 - セe ア セープトキシカルポニルアミノー 4 - メトキシメチルーアー1 - シクロヘキシルアミンを得る。

[0237]

参考例 6-3

(1) N-tert-プトキシカルポニル-4-エトキシカルポニルピペリジン〔Gilligansの文献(J. Med. Chem. 、第37巻、第364-370頁、1994年) 記載の方法に従って合成したもの〕 およびメトキシメチルクロリドを用い、参考例6-1の(1) 項と同様に処理し、ついで参考例6-1の(2) 項と同様に処理して、N-tert-プトキシカルポニル-4-カルポキシル-4-メトキシメチルピペリジンを得る。

[0238]

この化合物を用い、さらにtertープトキシカリウムに代えてペンジルアルコールを用いるほかは参考例 6 - 1 (3)項と同様に処理して、N-tertープトキシカルポニル-4-ペンジルオキシカルポニルアミノー4-メトキシメチルピペリジンを得る。

[0239]

(2)前記(1)で得られる化合物9. 49、10%パラジウム炭素1. 99、およひメ 50

20

40

50

タノール 1 9 0 m L の 退合物 を 水 索 雰 囲 気 下 (1 気 圧) に て 2 時 間 閲 する。 1 0 % パ ラ ジ ウム 炭 素 を 去 し、 液 を 濃縮する ことにより 4 ー ア ミノー N ー せ e ア セ ー プ ト キ シ カ ル ポ ニ ル ー 4 ー メ ト キ シ メ チ ル ピ ペ リ ジ ン 6 . 0 2 9 を 得 る。

[0240]

ついで、この化合物を酸処理することにより保護基(tekt-プトキシカルボニル基) を除去して、4-アミノ-4-メトキシメチルピペリジンを得る。

[0241]

参考例 6-4

N-tert-プトキシカルボニルー4-ペンジルオキシカルボニルアミノー4-メトキシメチルピペリジン〔参考例6-8の(1)項で得られる化合物〕 8. 789と濃塩酸 88mlの混合物を8日間還流する。反応混合物を濃縮後、残 をテトラヒドロフランで洗浄することにより、4-アミノー4-ヒドロキシメチルピペリジン・2塩酸塩 2. 89を得る。

[0242]

参考例 7-1~7-7

(1) 4-アミノー1-セヒトセープトキシカルボニルピペリジン16分とNーカルボエトキシフタルイミド17.5分のテトラヒドロフラン200m | 溶液に、氷冷下トリエチルアミン16.7m | を加え、室温で4時間撹 する。反応退合物に水を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を飽和重曹水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をエーテルーヘキサンに懸濁し、結晶を 取することにより、2-(1-セヒトセープトキシカルボニルー4-ピペリジル)イソインドリンー1.3-ジオン25.7分を得る。

[0243]

[0244]

(2)前記(1)で得られる化合物 1. 5 7 3 と 2 - クロロビリミシン 6 4 4 m 3 のテトラヒドロフラン 1 5 m l - N、 N - ジメチルアセトアミド 3 m l 溶液にトリエチルアミン 3. 1 3 m l を加え、 5 0 ℃で 1 2 時間 7 する。冷却後、 反応混合物に飽和重曹水溶液を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をエーテルーへキサンに懸濁し、 結晶を 取することにより、 2 - 〔1 - (2 - ピリミシェル) - 4 - ピペリジル〕 イソインドリン・1. 3 ージオン 1. 5 0 3 を得る。 (収率: 8 7 %)

ついでこの化合物 8 0 0 m 9 のエタノール 1 5 m l 懸濁液にヒドラジン・一水和物 0 . 2 5 m l を加え、2 時間 還流する。冷却後、不溶物を 別し、溶媒を減圧留去する。残 を N H シリカゲルフラッシュカラム クロマトグラフィー [溶媒: クロロホルムーメタノール (5 0 0 : 1)] で精製することにより、4 - アミノー1 - (2 - ピリミジニル) ピペリジン (表 9 - 参考例 7 - 1) 4 1 7 m 9 を得る。

[0245]

また、対応原料化合物を用い、前記と同様にして、表 9 参考例 7 - 2 ~ 7 - 7 の化合物を得る。

[0246]

参考例 8-1~8-7

4-アミノー4-メチルピペリプン [US. 5821240記載の方法にて合成したもの] 260mg、2-クロロピリミプン237mg、及び炭酸カリウム858mgのエタノール2m | 懸濁液を50℃で12時間撹 する。反応退合物を水に注ぎ、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー〔溶媒:クロロホルムーメタノールーアンモニア水(300:10:1)〕で精製することにより、4-アミノー4

ーメチル-N-(2-ピリミジニル) ピペリジン (表9 参考例8-1) 259m9を得る。

[0247]

また、対応原料化合物を用い、前記と同様にして、表 9 参考例 8 - 2 ~ 8 - 7 の化合物を得る。

[0248]

参考例 8-8~8-21

4-アミノー4-メトキシメチルピペリジン(参考例 6-3(2)項)および対応原料化合物を用い、前記参考例 8-1 と同様に処理して、表 9 参考例 8-8~8-1 5の化合物を得る。

[0249]

また、4-アミノー4-ヒドロキシメチルピペリジン・2塩酸塩(参考例6-4)および対応原料化合物を用い、同様に処理して、表9 参考例8-16~8-21の化合物を得る。

[0250]

参考例 8-22~8-23

セー4ーセe ア セープトキシカルボニルアミノー4ービドロキシメチルーアー1ーシクロヘキシルアミン(参考例6ー2)1.00分とNーカルボエトキシフタルイミド897m9のテロラビドロフラン15mlの懸濁液に、トリエチルアミン0.86mlを加え、50℃で5時間加熱する。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出する。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、Nーセe ア セープトキシカルボニルー1ービドロキシメチルーセー4-フタルイミドーアー1ーシクロヘキシルアミン1.47分を得る。この化合物1.44分のジオキサン10mlを加え、室温で3時間撹する。反応退合物をジエチルエーテルで希釈し、結晶を取する。得られた結晶をジエチルエーテルで洗浄することにより、1ービドロキシメチルーセー4ーフタルイミドーアー1ーシクロヘキシルアミン(表9 参考例8-22)1.03分を得る。

[0251]

また、前記と同様にして、表9 参考例8-23の化合物を得る。

[0252]

参考例 8-24

(1) Nーセピア セープトキシカルポニルーセアのNS-1、4ーシクロヘキサンジアミン500m分、2ープロモメチル安息香酸エチルエステル623m分、トリエチルアミン354m分のトルエン15mlークロロホルム1、5ml溶液を100℃で5時間加熱する。冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出する。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製し、N-セピア・セープトキシカルポニルーセアのNS-4~(1-オキソー2-イソインドリニル)シクロヘキシルアミン400m分を得る。

[0253]

(2)前記(1)で得られる化合物380m分のジオキサン10ml溶液に、4N HC / ジオキサン10mlを加え、室温で5時間視 する。反応液を濃縮した後、残 を ジエチルエーテルでトリチュレーションすることにより、 trans-4-(1-オキソー2-イソインドリニル)シクロヘキシルアミン・塩酸塩(表9 参考例 8-24)298m分を得る。

[0254]

參考例 8-25~8-31

N-tert-プトキシカルポニルーせたののS-1、4-シクロヘキサンジアミン500mgと3-ニトロフタル酸無水物540mgのクロロホルム15ml溶液を1時間還流する。冷却後、カルポニルジイミダゾール756mgを加え、室温で15時間撹 する。反応液に水を加えて、クロロホルムで抽出する。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水

10

20

30

50

硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィーにより精製し、N-tert-プトキシカルポニル-trans-4-(1.3-ジオキソ-4-ニトロ-2-イソインドリニル)シクロヘキシルアミン900m分を得る。

[0255]

また、対応原料化合物を用い、同様にして、表 9 参考例 8 - 2 6 ~ 8 - 3 1 の化合物を得る。

[0256]

参考例 8-32

塩化トリメリト酸無水物 1.5 多とメタノール 0.303 mlのメチレンクロライド 20ml溶液に氷冷下トリエチルアミン 1.49mlを加えて、室温で 3時間 7 する。反応液に水を加えて、クロロホルムで抽出する。有機層を無水破酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、4ーメトキシカルボニルフタル酸無水物 1.81分を得る。この化合物を 3ーニトロフタル酸無水物に代わる原料として用い、前記参考例 8ー25 と同様にして、七ヶの n Sー4ー(1.3ージオキソー5ーメトキシカルボニルー2ーイソインドリニル)シクロヘキシルアミン塩酸塩(麦 9 参考例 8ー32)を得る。【0257】

参考例 8-33~8-34

塩化トリメリト酸無水物1.09のメチレンクロライド10m | 溶液に、氷冷下ピロリジン354m9とトリエチルアミン577m9を加えて、室温で2時間機 する。反応液に水を加えて、クロロホルムで抽出する。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、4-(1-ピロリジニル)カルボニルフタル酸無水物1.099を得る。この化合物を3-ニトロフタル酸無水物に代わる原料として用い、参考例8-25と同様に処理して、七ヶのns-4-〔1.3-ジオキソ-5-(1-ピロリジニル)カルボニル-2-イソインドリニル〕シクロヘキシルアミン塩酸塩(麦9参考例8-33)を得る。

[0258]

また、前記同様にして、表9 参考例8-34の化合物を得る。

[0259]

参考例 8-35

(1) trans-(4-ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサン-1-カルボン酸15.00分の塩化メチレン150ml中の懸濁液に塩化チオニル5.92mlを加え、4時間加熱環流する。反応液を減圧濃縮し、塩化メチレンを加えて減圧濃縮する操作を2回行ない、trans-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸クロリドを得る。

[0260]

(2)前記(1)で得られる化合物を塩化メチレン70mlの溶液とし、濃アンモニア水60ml-水120mlの水溶液を氷冷下で滴下する。室温で30分撹 した後、析出する沈殿物を 取し、水、2-プロパノール、およびイソプロピルエーテルで洗浄することにより、七ヶのNS-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)-1-シクロヘキサンカルボキサミド14.178を得る。

[0261]

(3) 前記(2)で得られる化合物で、00分のアセトニトリル140m | 懸濁液に塩化チオニル5、54m | を加え、30分間加熱還液する。反応液を減圧濃縮後、アセトニトリルを加え、さらに減圧濃縮して得られる残 固体にジイソプロピルエーテルを加え、

10

20

30

取することにより、 t r a n S - 4 - (ペンジルオキシカルポニルアミノ) - 1 - シクロヘキサンカルポニトリル 6 . 1 4 3 を得る。

[0262]

(4)前記(3)項で得られる化合物1.20分のエタノール24m1中の懸濁液に氷ー食塩冷却下で塩化水素ガスを、原料化合物が一旦溶解し、再び沈殿が析出するまで流入する。この反応液を室温で14時間撹 し、減圧濃縮する。得られる残 に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで2回抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮することにより、七ケのNS-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサン-1-イミド酸エチルエステル0.93分を得る。

[0263]

(5)前記(4)で得られる化合物929m3のエタノール6ml-水1ml中の溶液に塩化アンモニウム163m3を加え室温で9時間機 する。反応液を減圧濃縮し、トルエンを加えて減圧濃縮する操作を2回行なう。得られる残 固体にエタノール0.3ml-エーテル20mlを加え、 取することにより、

trans-4-(ペンジルオキシカルポニルアミノ)-1-シクロヘキサンカルポキサミジン・塩酸塩859m9を得る。

[0264]

(6) 前記(5) 項で得られる化合物(500mg) を出発物質とし、8chmidt. ちの方法(8chmidt. H. W.ら、J. Hetrocycl Chem.、 第24巻、第1305頁、1987年) に従い、エトキシエチレンマロノニトリルと反応 させて、七ヶのnS-1-(ペンジルオキシカルボニルアミノ) -4-(4-アミノ-5 ーシアノピリミジン-2-イル)シクロヘキサン(186mg)を得る。

[0265]

(7)前記(6)項で得られる化合物174m分のアセトニトリル7m1中の懸濁液に氷冷下ヨウ化トリメチルシリル282μLを加え室温で1時間機 する。反応液に氷水を加え、クロロホルムで洗浄後、水層に炭酸カリウムを加えて飽和させ、クロロホルムで3回抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧濃縮することにより、七斤のS-4-(4-アミノ-5-シアノピリミジン-2-イル)シクロヘキシルアミン(麦9参考例8-35)105m分を得る。

[0266]

参考例 8-36

trans-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)-1-シクロヘキサンカルボキサミジン・塩酸塩(参考例8-35(5)項の化合物)(348m3)を出発物質とし、ししかmansの方法(J. Chem. Soc.、第2305頁、1952年)に従ってアセチルアセトンと反応させることにより、trans-1-ペンジルオキシカルボニルアミノ-4-(4,6-ジメチルビリミジン-2-イル)シクロヘキサン(220m3)を得る。

[0267]

[0268]

參考例 8-37~8-39

N-tert-プトキシカルボニルー trans-1. 4-シクロヘキサンジアミン 500mg、1. 4-ジクロロプタン 826mg、炭酸カリウム 805mg、ヨウ化ナトリウム 70mg、およびエタノールー水(8ml-2ml)の混合物を90℃で12日間する。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。得られた残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルムーメタノールーアンモニア水=100 / 5 / 0.5から100 / 10 / 0.5)で精製することにより、N-tert-

10

20

30

40

プトキシカルポニルーtransー4ー(1-ピロリプニル)シクロヘキシルアミン458m3を得る。

[0269]

また、前記と同様にして、表9 参考例8-38~8-39の化合物を得る。

[0270]

参考例8-40

trans-4-(tert-プトキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸109と2-クロロー3-アミノピリジン7.939、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩10.29、4-ジメチルアミノピリジン6.59、及びN.N-ジメチルホルムアミド180mLの混合物を室温で15時間 する。反応液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性とした後、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去することにより、trans-4-tert-プトキシカルポニルアミノーN-(2-クロロー3-ピリジル)シクロヘキサンカルポキサミドを得る。

[0271]

参考例 8-41

trans-4-tert-プトキシカルボニルアミノ-N-(2-クロロ-3-ピリジル)シクロヘキサンカルボキサミド(参考例8-40)500m分、2、4-ピス(4-メトキシフェニル)-1、3-ジチオ2、4-ジホスフェタン-2、4-ジスルフィド858m分、及びテトラヒドロフラン10mLの混合物を60度で18時間拠 する。不溶物を 別した後、 液を減圧濃縮する。得られた残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー[溶媒:クロロホルム-メタノール 50:1]で精製する。

[0272]

[0273]

參考例 8-42

trans-4-(ペンジルオキシカルポニルアミノ)シクロヘキサンカルポン酸と、2-アミノフェノールを前記参考例8-40と同様に処理して、trans-4-ペンジルオキシカルポニルアミノーN-(2-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンカルポキサミドを得る。

[0274]

この化合物300m分、ピリジニウムーPートルエンスルホナート286m分、メタノール6mL、及び1、2ージクロロメタン6mLの混合物を48時間加熱環流する。反応液に水、酢酸エチルを加え有機層を分離する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー[溶媒:クロロホルム]で精製する。

[0275]

[0276]

参考例 8-43

50

(1) 水素化ホウ素ナトリウム 0. 7 4 9 をテトラヒドロフラン 3 5 m l に懸濁し、ここに氷冷下、三ファ化ホウ素 ジエチルエーテル 錯体を加える。氷冷下 そのまま 3 0 分 を後、七 かん n S - 4 - (ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸 3. 6 0 9 のテトラヒドロフラン 9 0 m l 溶液を氷冷下加える。室温で 2 時間 した後、反応液を氷水にあけ、クロロホルムで抽出する。抽出液を水および飽和食塩水で洗浄し、無水破酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をジイソプロビルエーテルに懸濁し、 取することで N - ペンジルオキシカルボニルー t かん n S - 4 - (ビドロキシメチル)シクロヘキシルアミンを得る。

[0277]

(2)上記(1)で得られる化合物 1.95 まとジメチルスルホキシド 1.45 まのジクロロメタン 3 5 m | 溶液に - 78℃にて塩化オギザリル 0.8 1 m | をくわえる。 - 45℃にて 2 時間 した後、 - 78℃に冷却し、トリエチルアミン 5.6 2 まのジクロロメタン 5 m | 溶液を加え室温に昇温後 2 時間 する。反応液を水、塩酸水および飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン一酢酸エチル=4:1)で精製し t r の n S - 4 - (ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルバルデヒドを得る。

[0278]

[0279]

[0280]

参考例 8-44

trans-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸と、3-(アミノメチルカルボニル)ピリジンを前記参考例8-40と同様に処理して、trans-4-ペンジルオキシカルボニルアミノ-N-(3-ピリジルカルボニルメチル)シクロヘキサンカルボキサミドを得る。

[0281]

この化合物 6 0 0 m 9、 オキシ塩化リン 2 8 3 μ L 、及び N . N ー ジメチルホルムアミド 9 m L の退合物を室温で 1 時間 する。反応退合物を水に注ぎ、重曹水でアルカリ性とした後、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶煤を減圧留去する。残 をジエチルエーテルに懸濁し、析出した沈殿を 取する。

[0282]

50

40

10

20

[0283]

参考例 8-45~8-56

4-tert-プトキシカルポニルアミノ-4-メチルシクロヘキサノン(参考例 6-1 の化合物(3))と、対応原料化合物(アミン化合物)を、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウムの存在下に、室温で16時間 して反応させた後、酸処理を行って保護基(セープトキシカルポニル基)を除去することにより、表 9 参考例 8-45~8-56の化合物を得る。

10

[0284]

参考例 8-57~8-59

t - 4 - t e r t - プトキシカルポニルアミノ- 4 - メチルード - 1 - シクロヘキシルアミン(前記参考例 6 - 1 の(5)項で得られる化合物) 8 0 0 m 9 をテトラヒドロフラン2 m l、ホルマリン 0 . 5 m l の混合溶媒に溶解したものに、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム 4 1 8 m 9 を加え、室温で 1 6 時間 した後、1 0 %水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥する。溶媒を減圧留去後、残 をシリカゲルカラムクロマトゲラフィー [溶媒:クロロホルムーメタノールーアンモニア水(5 0 : 1 : 0 . 1 ↑ 1 0 : 1 : 0 . 1)] で精製する。

20

50

[0285]

この化合物を4N塩酸ージオキサン2ml、エタノール2ml中で8時間 後、反応液を濃縮し、10%水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去することにより、セー4ージメチルアミノー1ーメチルーアー1ーシクロヘキシルアミン(表 9 参考例8-57)55m分を得る。

[0286]

また、同様にして、表9 参考例8-58~8-59の化合物を得る。

[0287]

参考例 9-1~9-3

トリホスゲン1.049の塩化メチレン10m | 溶液に、N-エトキシカルボニルピペラジン1.599およびトリエチルアミン1.4m | の塩化メチレン10m | 溶液を氷冷下加え、そのまま15分撹 する。これに、4-七巳 ケ 七ープトキシカルボニルアミノピペリジン 1.009およびトリエチルアミン0.77m | の塩化メチレン10m | 溶液を氷冷下加え、室温で終夜撹 する。反応液を氷水にあけ、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [溶媒:酢酸エチル:ヘキサン=4:1] で精製し、4-七巳 ケ 七ープトキシカルボニルアミノー1-(4-エトキシカルボニルー1ーピペラジニル)カルボニルピペリジン0.949を得る。

[0288]

この化合物 0. 6 0 3 を塩化メチレン 6 m I に溶解し、トリフルオロ酢酸 2 m I を加え室温で 3 時間機 する。溶媒を減圧留去し、残 をNHシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [溶媒: クロロホルム:メタノール=100:1] で精製し、4-アミノー1-(4-エトキシカルポニルー1-ピペラジニル)カルポニルピペリジン(表 10 参考例 9-1) 0. 4 2 3 を得る。

[0289]

また、4-tert-プトキシカルポニルアミノピペリシンおよび対応原料化合物を用い、前記と同様に処理して、表10 参考例9-2~9-3の化合物を得る。

[0290]

参考例 9-4~9-5

(1)水酸化カリウム水溶液(49 KOH / 10ml水)とエーテル27mLの懸

50

濁液にN-ニトロソメチルウレアを氷冷下滴下する。滴下終了後、反応液のエーテル層を分取し、水酸化カリウムを加え、冷蔵庫で3時間放置する。このジアツメタンのエーテル溶液に、 trans-4-(ペンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサンカルボン酸クロリド(参考例8-35(1)項で得られる化合物)2.00分を徐々に加え、室温で2時間 する。析出した結晶を 取し、エーテルで洗浄することにより、N-ペンジルオキシカルボニルー trans-4-(ジアツアセチル)シクロヘキシルアミン1.63を得る。

[0291]

(2)前記(1)で得られる化合物800m分のジオキサン8m | 懸濁液に、モルホリンおよび硝酸銀の水溶液(100m分 / 1ml)を加え、室温で1時間、ついで60℃で30分間 する。反応液を室温に戻した後、水を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。得られた残 をエーテルに懸濁し、析出した沈殿を 取することにより、Nーペンジルオキシカルホニルー ナト an S - 4 - (モルホリノカルボニルメチル)シクロヘキシルアミン741m分を得る。

[0292]

この化合物(350m分)と10%パラジウム炭素70m分のメタノール4m | 懸濁液を水素雰囲気下、室温常圧にて3時間 する。触媒を 去し、 液を濃縮することにより、七ヶのNS-4-(モルホリノカルポニルメチル)シクロヘキシルアミン(麦10 参考例9-4)を得る。

[0293]

(8)前記(1)で得られる化合物1.00分の塩化メチレン10m | 溶液に氷冷下1N塩酸エーテル溶液10m | を加え、室温にて4時間 する。反応液に飽和重曹水溶液を加え、クロロホルムで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮して、Nーペンプルオキシカルポニルー も r の n s - 4 - (クロロアセチル)シクロヘキシルアミンを得る。

この化合物(400m分)、モルホリン1、12分および塩化メチレン6mlの混合溶液を室温で終夜 する。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出する。抽出液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮する。得られた残 をエーテルに懸濁し、析出した沈殿を 取することにより、N-ペンジルオキシカルボニルー セケムns-4-(モルホリノメチルカルボニル)シクロヘキシルアミン417m分を得る

[0294]

この化合物と10%パラジウム炭素72m多のメタノール4 m I 懸濁液を水素雰囲気下、室温常圧にて1時間 する。触媒を 去し、 液を濃縮することにより、七かのS-4-(モルホリノメチルカルボニル)シクロヘキシルアミン(麦10 参考例9-5)を得る。

[0295]

参考例 9-6~9-7

文献(JOhnstons、J. Med. Chem.、1971年、第 14巻、第 <math>600-614頁)記載の方法に従い、trans-4-アミノシクロヘキサンカルボン酸エチル・塩酸塩(参考例 <math>9-6) および cis-4-アミノシクロヘキサンカルボン酸エチル・塩酸塩(参考例 <math>9-7)を合成する。

[0296]

参考例 9-8~9-12

せた c n s - 4 - (t e r t - プトキシカルポニルアミノ) シクロヘキサノール 1 . 0 9 とペンジルプロミド 8 7 3 m 9 のテトラヒドロフラン 6 m L 溶液に 6 0 % 水素化ナトリウム 2 0 4 m 9 を徐々に加え、さらにジメチルスルホキシド 0 . 5 m L を加えた後、7 0 ℃で 2 時間 する。 反応退合物を水に注ぎ、クロロホルムで抽出する。 抽出液を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲル

カラムクロマトグラフィー [溶媒:ヘキサンー酢酸エチル(4:1)] に供し、得られた粉末結晶を酢酸エチルーヘキサン混合溶液に懸濁し 取することで、七ケのnS-1-tertープトキシカルポニルアミノー4-(ペンジルオキシ)シクロヘキサンを得る。

[0297]

この化合物のエタノール 懸濁液に 2 N 塩酸ージオキサン溶液を加え、室温で 1 8 時間撹して脱保護することにより、 せんの S - 4 - (ペンジルオキシ)シクロヘキシルアミン・塩酸塩(参考例 9 - 8)を得る。

また、対応原料化合物を用い、前記と同様にして、表10 参考例9-9~9-12の化合物を得る。

[0298]

谷考例 9-13

N-tert-プトキシカルボニルー七ケのns-4-(2-プロペン-1-イルオキシ)シクロヘキシルアミン(参考例9-11の化合物)204m9をメタノール10mlに溶解する。10%パラジウム炭素44m9を加え、常圧の水素雰囲気下、室温で2日間する。触媒を3去後、溶媒を留去し、残 をトリフルオロ酢酸2ml中で3時間 する。溶媒を留去し、残 に10%水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去することにより、七ケのns-4-(プロポキシ)シクロヘキシルアミン(表10 参考例9-13)102m9を得る。

[0299]

参考例9-14~9-29

(1) 水素化ホウ素ナトリウム 9. 33 9 をテトラヒドロフラン 200 m l に 懸濁し、ここに 氷冷下、三フッ化ホウ素 ジエチルエーテル 錯体を加える。 氷冷下 そのまま 30 分 機した 後、 七 か の の テトラヒドロフラン 150 m l 溶液を 氷冷下 加える。 室温で 4 時間 視した 後、 反 応液を 氷水に あけ、 クロロホルムで 抽出する。 抽出液を 水および 飽和 食塩 水で 洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで 乾燥 後、 溶媒を 減圧 留去する。 残 を 酢酸 エチルーへ キサンより 再結晶し、 N-te ケ セープトキシカルボニルー 七 か の S-4-(ヒドロキシメチル)シクロへキシルアミン 20 9 を 得る。

[0300]

(2)上記(1)で得られる化合物および対応原料化合物を用い、参考例9-8と同様に 30 して、表10 参考例9-14~9-29の化合物を得る。

[0301]

参考例 9-30~9-33

(1) 七ヶのNS-4-(七巳 ケセープトキシカルボニルアミノ)シクロヘキサノール5.00分の塩化メチレン 懸濁液にトリエチルアミン4.86 m l 、メタンスルホニルクロリド3.09分を0℃で加え10分間視 する。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出する。抽出液を水、飽和重曹水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後溶媒を減圧留去する。残 を酢酸エチルーイソプロピルエーテル退合溶媒に懸濁し、 取することでナケのNS-4-te ケセープトキシカルボニルアミノシクロヘキシルメタンスルホナート6.19分を得る。

[0302]

(2) 2 - メルカプトピリジン - 5 - カルボニトリルのジメチルホルムアミド10m | 溶 液に、60%水素化ナトリウム0. 8189を氷冷下に加え室温で1時間撹 する。これに前記(1)で得られる化合物2. 009を加え室温で終夜、80℃で8時間撹 し、放冷して室温に戻した。反応液に水、酢酸エチルを加え有機層を分離し、抽出液を水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水の順に洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [溶媒:酢酸エチルヘキサン(1:6)] で精製し、ciS-1-七ヒドセープトキシカルボニルアミノー4-(5-シアノー2-ピリジルチオ)シクロヘキサン0. 9779を得る。

[0303]

50

40

10

20

40

50

この化合物 0. 977 まをクロロホルムに溶解し、4N-塩酸ジオキサン溶液 4mーを加え、室温にて4時間機 する。反応液に少量のメタノールを加え目的物を結晶化させた後、溶媒を濃縮乾固する。残 をメタノールージイソプロピルエーテルの混合溶媒に懸濁し、 取することで、cis-4-(5-シアノー2-ピリジルチオ)シクロヘキシルアミン(表 10 参考例 9-30)0.787 まを得る。

[0304]

また、対応原料化合物を用い、前記と同様にして、表10 参考例 9 - 3 1 ~ 9 - 3 3 の化合物を得る。

[0305]

参考例 10-1

(1) 5-ニトロイソインドリン42. 8 9 を炭酸カリウム水溶液(炭酸カリウム108 9、水200ml)に加えた懸濁液へ、塩化クロロアセチル31. 2 mlの酢酸エチル2 00ml溶液を0℃にて1時間かけて滴下する。0℃にてさらに45分間機 後、析出物 を 取する。得た固体を酢酸エチル中で活性炭処理を行った後、再結晶することにより2 -クロロアセチル-5-ニトロイソインドリンを得る。

[0306]

(2)前記(1)で得られる化合物1.21分、N-tertープトキシカルボニルーセケのns-1、4-シクロヘキサンプアミン1.07分あよび炭酸カリウム1.39分をN.N-ジメチルホルムアミド10ml中室温で20時間機 する。反応液を水に注ぎ析出する固体を 取、水洗、乾燥した後シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒、クロホルムーメタノール=98:2~95:5)で精製することにより、N-tertープトキシカルボニルーセケのns-4-[(5-ニトロー2ーイソインドリニル)カルオニルメチルアミノ〕シクロヘキシルアミンを得る。この化合物284m分をトリフルオロ酢とカムで塩基性にした後クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥りウムで塩基性にした後クロロホルムで抽出する。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥ルボニルメチルアミノ〕シクロヘキシルアミン(表11 参考例10-1)を得る。

[0307]

参考例 10-2~10-13

N-tertープトキシカルボニルー七ヶのNS-1、4-シクロヘキサンジアミン19、3-ピリジンカルボン酸632m9、1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)-カルボジイミド1、079、及び1-ヒドロキシベングトリアグール757m9、N、N-ジメチルホルムアミド10m | 溶液を室温で24時間関 する。反応退合物にの和炭酸水素ナトリウム水を加え酢酸エチルで抽出する。抽出液を飽和食塩水で洗浄する。危酸水素ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残 をジエチルエーテルで洗浄するではい、N-tertープトキシカルボニルー七ヶのNS-4-(3-ピリジルカルボニルクニル溶液13mlの退合物を50℃で2時間機 機 する。冷却後、祈出物を 過し、ジェチルエーテルで洗浄することにより、七ヶのNS-4-(3-ピリジルカルボニルアミノ)シクロヘキシルアミン・2塩酸塩(表11 参考例10-2)1、129を得る。【0308】

また、対応原料化合物を用い、同様にして、表11 参考例10-3~10-4の化合物を得る。

[0309]

また、 t - 又は c - 4 - t e r t - プトキシカルボニルアミノ - 4 - メチルー r - 1 - シ クロヘキシルアミン(参考例 6 - 1 (5) 項または(6) 項の化合物)と対応原料化合物 を用い、同様にして、表 1 1 参考例 1 0 - 5 ~ 1 0 - 1 0 の化合物を得る。(但し、生 成する塩酸塩を炭酸カリウム水溶液で処理してフリー体とする。)

また、七一又は6一4-七巳と七一プトキシカルポニルアミノー4-ヒドロキシメチルー
ヒー1-シクロヘキシルアミン(参考例6-2)と対応原料化合物を用い、同様にして、

表11 参考例10-11~10-13の化合物を得る。

[0310]

参考例 10-14~10-17

[0311]

この化合物13.53分と水酸化パラジウムー炭素2.00分のメタノール中の懸濁液を常圧、室温で5時間がけて接触水素添加する。触媒を 去し、 液を減圧濃縮することにより、N-tert-プトキシカルボニル-N'-メチル-trans-1.4-シクロヘキサンジアミン9.93分を得る。

[0312]

(2)前記(1)で得られる化合物500m分、2-ピラジンカルボン酸826 m分、1-ビドロキシベングトリアグール355m分、O-ベングトリアグール-1-イルード、N、N、N、N、-テトラメチルウロニウムへキサフルオロホスフェート997m分、N-メチルモルホリン578μー、およびN、N-ジメチルホルムアミド11 mーの混合物を室温で14時間撹 する。反応液に水、次いで飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。

得られる残 を ジイソプロピルエーテルに 懸濁し、 取することにより、 N - tert-プトキシカルポニル - N ' - メチル - N ' - (2 - ピラジニルカルポニル) - trans - 1 . 4 - シクロヘキサンジアミンを得る。

[0313]

[0314]

また、(1)で得られる化合物および対応原料化合物(カルボン酸化合物)を用い前記と同様にして、表11の参考例10-15~10-17の化合物を得る。

[0315]

参考例10-18~10-20

Nーセミア セープトキシカルボニルーN・ーメチルー 七ア の n S ー 1 . 4 ー シクロヘキサンプアミン(参考例 1 0 ー 1 4 の(1)) 5 0 0 m 9 とトリエチルアミン 7 6 3 μ ー の塩化メチレン溶液にメタンスルホニルクロリド 2 5 4 μ ー を加え、室温で 1 4 時間捜 する。反応液に水、次いで飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出する。抽出液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。得られる残 をデイソプロピルエーテルに懸濁し、 取することにより、Nーセミア セープトキシカルボニルーN・ーメチルーN・ーメチルスルホニルー 1 . 4 ー シクロヘキ は酸で処理して、NーメチルーN・メチルスルホニルー 1 . 4 ー シクロヘキ

10

20

30

40

サンプアミン(表11 参考例10-18)を得る。

[0316]

また、対応原料化合物(塩化物)を用い、前記と同様にして、麦11の参考例10-19~10-20の化合物を得る。

[0317]

以下の表1~表11には、上記製造例および参考例の化合物の化学構造式および物性値などを示す。(表中、「Me」はメチル基を表す。また、表中、M8・APCI(m/z)は、質量分析値(大気圧化学イオン化マススペクトル)を表す。)また、以下の表12には、上記実験例の結果を示す。

[0318]

【表 1 】

表 1	(その1)					
	R^2-X-B		R ¹ H N	NC*		
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-1	N N	N	н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):315 [M+H]+	10
1-2	$Br \left\langle \begin{array}{c} N \\ -N \end{array} \right\rangle$	N	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):499 [M+H]+	
1-3	CI—N—	N	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):349 [M+H]+	
1-4	0 ₂ N-{	N	н	2HCI	淡黄色粉末 MS·APCI(m/z):359 [M+H]+	20
1-5	NC NC	N	Н	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):339 [M+H]+	
1-6	NO ₂	N	н	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):359 [M+H]+	
1-7	CN N	N	Н	2HCI	無色粉末 MS+APC!(m/z):339 [M+H]+	30
1-8	NC-	N	Ме	2HCi	無色粉末 MS·APCI(m/z):353 [M+H]+	
1-9	0 ₂ N-	N	Me	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):373 [M+H]+	
1-10	CN CN	N	Me	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):353 [M+H]+	
1-11	NO_2	N	Me	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):329 [M+H]+	40

【0319】【表2】

表 1	(その2)									
R^2-X-B $\begin{array}{c} R^1 \\ N \\ N \end{array}$										
製造例 番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など					
1-12		N	Ме	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):329 [M+H]+					
1–13	Br N	N	Me	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):407, 409 [M+H]+					
1-14		N	Me	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):329 [M+H]+					
1-15	0 ₂ N-	N	CH₂OMe	2HCI	黄色粉末 MS·APCI(m/z):403 [M+H]+					
1-16	NC-	N	CH₂OMe	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z): 383 [M+H]+					
1–17	NO ₂	N	CH₂OMe	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):403 [M+H]+					
1-18	CN CN	N	CH₂OMe	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z): 383 [M+H]+					
1-19		N	CH₂OMe	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z): 359 [M+H]+					
1-20	\\	N	CH₂OMe	2HCI	黄色粉末 MS·APCI(m/z): 359 [M+H]+					
1-21	CI-	N	CH₂OMe	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):393 [M+H]+					
1-22	N-N	N	CH₂OMe	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):359 [M+H]+					

【0320】 【表3】

40

10

20

表 1	(その3)									
	R^2-X-B H N N N									
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など					
1-23	NC-	N	СН₂ОН	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z): 369 [M+H]+	10				
1-24	N N	N	CH ₂ OH	2HCI	無色粉末 MS*APCI(m/z): 345 [M+H]+					
1-25	N_N	N	CH₂OH	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z): 345 [M+H]+					
1-26	0 ₂ N-	N	сн₃он	2HCI	黄色粉末 MS*APCI(m/z):389 [M+H]+	20				
1-27	CN CN	N	СН⁵ОН	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):369 [M+H]+					
1-28	NO ₂	N	CH₂OH	2HCI	黄色粉末 MS+APCI(m/z):389 [M+H]+					
1-29	Nim	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):381 [M+H]+	30				
1-30	Niin.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):367 [M+H]+					
1-31	NO ₂ O	СН	н	HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):426 [M+H]+	40				
			<u></u>	-		40				

【0321】 【表4】

表 1	(その4)					
	R^2-X-B	Rilling	1 ■H ■N	O NC		
製造例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-32	CH ₃ O	CH	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):395 [M+H]+	10
1-33		СН	н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):382 [M+H]+	
1-34	O Nim.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):333 [M+H]+	20
1-35	F H NIM	СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCl(m/z):444 [M+H]+	
1-36		СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):482 [M+H]+	30
1-37	H ₃ C ⁻⁰ H O	СН	Н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):406 [M+H]+	
1-38	H ₃ C Nin.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):439 [M+H]+	
1-39		СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):478 [M+H]+	40
1-40	N N NIIII	СН	Н	HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):492 [M+H]+	

【0322】 【表5】

表1	(その5)					
	R^2-X-B		R ¹ H N	O NC		
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-41	H ₂ N NC N	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS*APCI(m/z):354 [M+H]+	10
1-42	H ₃ C N	СН	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):342 [M+H]+	
1-43	Nilium.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):305 [M+H]+	
1-44	O Nim.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):321 [M+H]+	20
1-45	Nin.	СН	н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):353 [M+H]+	
1-46	N S	СН	Н	2HCI	精製粉末 MS・APCI(m/z):370 [M+H]+	
1-47	N N	СН	н	HCI	精製粉末 MS・APCI(m/z):353 [M+H]+	
1-48	N N	СН	н	2HCI	特製粉末 MS-APCI(m/z):364 [M+H]+	30
1-49	N= O	CH	н	2HCi	精製粉末 MS+APCI(m/z):380 [M+H]+	
1-50	Nim	СН	СН₂ОН	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):411 [M+H]+	
1-51		СН	Ме	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):319 [M+H]+	40

【0323】 【表6】

表 1	1 (その6)					
	R^2-X-B	Rillium	H N	O NC NC	\supset	
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-52	NC N'III.	СН	Ме	2HCI	精製粉末 MS-APCI(m/z):304 [M+H]+	10
1-53	H ₃ C-O NIII	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS+APCI(m/z):381 [M+H]+	
1-54	H ₃ C NIm	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS-APCI(m/z):293 [M+H]+	
1-55	H ₃ C N ^W	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS•APCI(m/z):307 [M+H]+	20
1-56	H ₃ C NW H	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS-APCI(m/z):321 [M+H]+	
1-57	_N	СН	Me	3HCI	無色粉末 MS*APCI(m/z):384 [M+H]+	
1-58	H ₃ C ~ 0 N N N	N	Н	HCI	無色精製粉末 MS-APCI(m/z):421 [M+H]+	30
1-59	° N√	N	Н	HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):350 [M+H]+	80
1-60	H ₃ C N O	N	Н	HCI	無色精製粉末 MS-APCI(m/z):308 [M+H]+	
1-61	N Mun.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):363 [M+H]	
1-62	o N ∫hu.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):363 [M+H]	40

【0824】【表7】

		I III	¹	0	
	R^2-X-B	\ <u>\</u>	■N_		
				NC	
製造例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
1-63	H ₃ C O Mun.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):308 [M+H]+
1-64	H ₃ C O	СН	н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):308 [M+H]+
1-65	Om.	СН	Н	НСІ	精製粉末 MS•APCI(m/z):342 [M+H]+
1-66	H³C′ ^{Ollu} .	СН	н	HCI	精製粉末 MS·APCI(m/z):266 [M+H]+
1-67	H³C Olu.	СН	Н	нсі	精製粉末 MS+APCI(m/z):280 [M+H]+
1-68	H ₂ C OW"	СН	Н	HCI	精製粉末 MS•APC[(m/z):292 [M+H]+
1-69	H ³ C ^O Olin.	СН	н	HCI	精製粉末 MS•APCI(m/z):310 [M+H]+
1-70	H³C Ollin.	СН	Н	HCI	精製粉末 MS·APCI(m/z):294 [M+H]-

【0325】

10

20

30

20

30

40

表	1 (その8)						
R^2-X-B H N N							
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	NC ^V 塩	物性値など		
1-71	N O min.	СН	н	2HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):388 [M+H]+		
1-72	O ₂ N O mu	СН	Н	2HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):388 [M+H]+		
1-73	CN CN	СН	н	2HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):368 [M+H]+		
1-74	NC NO Mur.	СН	н	2HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):368 [M+H]+		
1-75	F F N O Mm.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS-APCI(m/z);412 [M+H]+		
1–76	(N) O vin.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):344 [M+H]+		
1-77	N CI	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS・APCI(m/z):378 [M+H]+		
1-78	F CN	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS+APCI(m/z):385 [M+H]+		
1-79	H ₃ C-O CN	СН	Н	нсі	無色精製粉末 MS・APCI(m/z):397 [M+H]+		
1-80	Ch O Mm.	СН	н	HCI	無色精製粉末 MS・APCI(m/z):401 [M+H]+		
1-81	H ₃ C N	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS·APCI(m/z):381 [M+H]+		

【0326】 【表9】 (59)

表	1 (その9)							
$R^2 - X - B$ NC N								
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など			
1-82	CN O Mm.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS·APCI(m/z):367 [M+H]+	10		
1-83	NC O IIII.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS・APCI(m/z):367 [M+H]+			
1-84	NO ₂	СН	н	HCI	無色精製粉末 MS*APCI(m/z):387 [M+H]+			
1-85	O ₂ N O www.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS•APCI(m/z):387 [M+H]+	20		
1-86	Br N O But.	СН	Н	HCI	無色精製粉末 MS•APCI(m/z):423 [M+H]+			
1-87	O_2N \searrow S	СН	Н	HCI	淡黄色粉末 MS+APCI(m/z):390 [M+H]+			
1-88	F F S	CH	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):413 [M+H]+	30		
1-89	NC-S	СН	Н	HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):370 [M+H]+			
1-90	cı—()—s	СН	Н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):378 [M+H]+			

【0327】

表 1	(その10)					
	R^2-X-B		R ¹	O NC		
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-91	O NH.	СН	н	2HCI	精製粉末 MS·APCI(m/z):387 [M+H]+	10
1-92	O ₂ N N N N	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):455 [M+H]+	
1-93	H ₃ C O O Num.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):414 [M+H]+	20
1-94	N H NM.	СН	Me	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):370 [M+H]+	
1-95	N= NH NHW.	СН	Me	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):370 [M+H]+	
1-96	N= NH NHIII	СН	Me	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):371 [M+H]+	
1-97	ON H	СН	Ме	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):370 [M+H]+	30
1-98	N= NH	СН	Me	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):370 [M+H]+	
1-99	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CH	Me	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):371 [M+H]+	
1-100	N= H Nm.	СН	сн₃он	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):386 [M+H]+	40

【0328】

表_	1 (その11)					
	R^2-X-B		R ¹	O NC		
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
1-101	N H NM.	СН	CH₂OH	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):387 [M+H]+	10
1-102	O ₂ N O N H	СН	CH₂OH	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):420 [M+H]+	
1-103	N= N O N'III' CH ₃	СН	H	2HCI	精製粉末 MS•APCl(m/z):371 [M+H]+	
1-104	CH ₃	CH	H	2HCI	精製粉末 MS・APCI(m/z):370 [M+H]+	20
1-105	N O CH ₃	СН	H	2HCi	精製粉末 MS·APCI(m/z):370 [M+H]+	
1-106	ON CH3	СН	Н	2HCI	未精製粉末 MS+APCI(m/z):406 [M+H]+	30
1-107	CH ³	СН	Н	HCI	精製粉末 MS•APCI(m/z):378 [M+H]+	
1-108	O H ₃ C—S—N ^W · II I O CH ₃		н	HCI	精製粉末 MS•APCI(m/z):343 [M+H]+	
1-109	H_3C $ \begin{array}{c} O \\ S \\ N^{W'} \\ O \\ CH_3 \end{array} $	СН	H	HCI	精製粉末 MS+APCI(m/z):419 [M+H]+	40

【0329】

-	^
20	

衣 2								
R^2-X-B R^1 N N N								
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など			
2-1	O_N►	СН	Me	2HC1	精製粉末 MS+APCI(m/z):335 [M+H]+			
2-2	O Nam.	СН	Me	2HC1	精製粉末 MS+APCI(m/z):335 [M+H]+			
2-3	H ₃ C N	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS◆APCI(m/z):376 [M+H]+			
2-4	H ₃ C Nim.	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS+APCI(m/z):390 [M+H]+			
2–5	H ₃ C — N NIIII	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS•APCI(m/z):404 [M+H]+			
2-6	H ₃ C NIIII	СН	Ме	2HCI	精製粉末 MS·APCI(m/z):418 [M+H]+			
2-7	N Nim.	CH	Ме	2HC1	精製粉末 MS+APCI(m/z):402 [M+H]+			
2-8	NIII-	СН	Ме	2HCI	箱製粉末 MS+APCI(m/z):444 [M+H]+			
2-9	N _{II}	СН	Me	2HCI	精製粉末 MS-APCI(m/z):410 [M+H]+			

【0 8 8 0 】 【表 1 8 】 表 3

R^2-X-B R^1 N N N								
製造例 番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など			
3	ON OHIII.	СН	н	HCI	無色結晶 融点:213℃~(分解)			

【0331】 【数14】

表 4 (その1) NC 10 製造例 R^2-X- R1 塩 物性値など В 番号 HCI 無色粉末 N Н 4-1 MS · APCI(m/z): 370 [M+H]+ HCI 無色粉末 4-2 Ν Н MS · APCI(m/z): 356 [M+H]+ HCI 4-3 Ν H 無色粉末 20 H₃C MS · APCI(m/z): 336 [M+H]+ **HC1** 無色粉末 Н 4-4 N MS-APCI(m/z):337 [M+H]+ O HO. Н HCI 無色粉末 4-5 Ν MS · APCI(m/z): 351 [M+H]+ 0 CH₃O. HCI 無色粉末 N Н 4-6 30 MS · APCI(m/z): 295 [M+H]+ 0 4-7 Ν Н HCI 無色粉末 MS · APCI(m/z): 357 [M+H]+ 0 O II HCI 無色粉末 4-8 Ν Н MS-APCI(m/z):391 [M+H]+ H₃C Ö HCI 無色結晶 4-9 N Н 40 H₃C-S 融点:95-98℃ 0 Ö 褐色粉末 4-10 N Н HCI MS · APCI(m/z): 403 [M+H]+

[0332]

【表 1 5 】

表 4	(その2)					
	R^2-X-B		R ¹ H ■N	NC NC	-N_	
製造例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
4-11		N	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):392 [M+H]+	10
4-12		N	н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):341 [M+H]+	
4-13	Br—	N	н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):419 [M+H]+	
4-14	H ₂ N-S	N	Н	フリ 一体	無色結晶 融点:135-140°C MS·APCI(m/z):420 [M+H]+	20
4-15		N	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):342 [M+H]+	
4-16	S	N	Н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z): 347 [M+H]+	
4-17	CH ₃ O O	N	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):309 [M+H]+	30
4-18	H ₃ C O	N	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):307 [M+H]+	
4-19		N	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):378 [M+H]+	

【0333】

表 5	(その1)					
	R^2-X-B		R¹ H ■N	\	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
製造例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
5–1	HZ HZ	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):370 [M+H]+	10
5-2	NC NC N N N N	CH	н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):395 [M+H]+	
5-3	H³C NH HN.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):350 [M+H]+	
5-4	HO N.M.	CH	H	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):(ESI) 351 [M+H]+	20
5-5	HO Nim.	СН	H	HCI	褐色粉末 MS+APCI(m/z):(ESI) 363 [M-H]-	
5-6	CH₃O N ^{III} '	СН	H	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):309 [M+H]+	
5-7	O No.	СН	H	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):371 [M+H]+	30
5-8	CH ³ H	СН	H	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):384 [M+H]+	
5-9	H ₃ C O N NW.	CH	Н	HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):322 [M+H]+	40
5-10	N— NHININ	CH	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):364 [M+H]+	10

【0334】

_ 表 5	(その2)									
	R^2-X-B R^1 N N N									
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など					
5-11	H ₃ C-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	СН	Н	HCI	褐色粉末 MS+APCI(m/z):405 [M+H]+		10			
5-12	O H ₃ C — S ~ NW. O H	СН	н	HCI	褐色粉末 MS·APCI(m/z):329 [M+H]+					
5-13	N H NW.	CH	Н	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):356 [M+H]+					
5-14	N H H	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):356 [M+H]+		20			
5-15	Br O NHW.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):434, 436 [M+H]+					
5-16	CI—N—NH,	CH	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):390 [M+H]+					
5–17	H ₂ N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):371 [M+H]+		30			
5–18	N O N		Н	HCI	淡黄色粉末 MS•APCI(m/z):357 [M+H]+					
5-19	N H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS*APCI(m/z):406 [M+H]+					
5-20	S—CH ₃ H	СН	Н	HCI	褐色粉末 MS+APCI(m/z):376 [M+H]+		40			

【0335】 【表18】

表	5 (その3)					
	R^2-X-B	Rillin	H ■N	O NC		
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
5-21	H ₃ C	СН	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):401 [M+H]+	10
5-22	H ₃ C O NW.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):360 [M+H]+	
5-23	CH ₃ O NW	СН	Н	HCI	無色粉末 MS•APCl(m/z):415 [M+H]+	20
5-24	Nun.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):319 [M+H]+	
5-25	Nu.	СН	Н	HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):437 [M+H]+	
5-26	L'N J N'III.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):370 [M+H]+	30
5-27	N N NIII.	СН	Н	2HC1	無色粉末 MS-APCI(m/z):376 [M+H]+	
5-28	° N ✓ N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS・APCl(m/z):392 [M+H]+	
5-29	NH H	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):385 [M+H]+	40
5-30	H ³ C—— N _{III} ,	СН	Н	HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):293 [M+H]+	

[0336] [表19]

表 5	(その4)								
R^2-X-B R^1 N N									
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など				
5-31	N O H	СН	н	2HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):370 [M+H]+				
5-32	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	H	2HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):370 [M+H]+				
5–33	S-CH3 N N N	СН	Н	2HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):416 [M+H]+				
5-34	N O H	СН	Н	HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):371 [M+H]+				
5-35	O=N-N O H	СН	Н	HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):387 [M+H]+				
5-36	N O H	СН	Н	HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):385 [M+H]+				
5-37	Br N H	СН	Н	HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):421 [M+H]+				
5-38	O ₂ N-\(\bigce\)N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	СН	Н	2HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):387 [M+H]+				
5-39	NC-N-N-WW	СН	Н	2HCI	無色アモルファス MS・APCI(m/z):367 [M+H]+				

【0337】

10

20

表 6										
	R^2-X-B H N N N									
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など					
6-1	CI-NH H	СН	н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):377 [M+H]+	10				
6-2	H ₃ C N H H	СН	н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):389 [M+H]+					
6-3	N N M.	CH	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):343 [M+H]+					
6-4	NO ₂ H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	Н	2HCI	淡黄色粉末 MS·APCI(m/z):387 [M+H]+	20				

【0338】 【表21】

10

7		Į	31		
	R^2-X-B		H ■N.		-N S
製造例	-2 1			NC	
番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
7-1	N	N	Н	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):333 [M+H]+
7-2	0 ₂ N-\(\bigcirc_N\)	N	Н	2HCI	淡黄色粉末 MS·APCI(m/z):377 [M+H]+
7–3	NC-	N	Н	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):357 [M+H]+
7-4	Br ~ N	N	Н	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):411 [M+H]+
7-5	CI—N	N	Н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):367 [M+H]+
7-6	NC-	N	Me	2HCI	無色粉末 MS-APCI(m/z):371 [M+H]+
7-7		N	Мө	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):347 [M+H]+
7–8	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	н	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):374 [M+H]+
7-9	N H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CH	Н	2HCI	無色粉末 MS•APCI(m/z):374 [M+H]+
7–10	S CH3 H	СН	H	2HCI	無色粉末 MS+APCI(m/z):394 [M+H]+

【0339】 【表22】 40

30

10

表 8						
	R^2-X-B		R ¹	NO NO	-N_S	
製造例番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
8-1	O ₂ N — H H H H H H H H H H H H H H H H H H	СН	Н	2HCI	淡黄色粉末 MS·APCI(m/z):405 [M+H]+	10
8-2	NC N H	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):385 [M+H]+	
8-3	Br N H WW.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS・APCI(m/z):439 [M+H]+	
8-4	CI-N-N-III.	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):395 [M+H]+	20
8-5	H ₃ C N H N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	н	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z):407 [M+H]+	
8-6	N H W	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):361 [M+H]+	
8-7	N O H	СН	н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):388 [M+H]+	30
8-8	N O H	СН	Н	2HCI	無色粉末 MS·APCI(m/z):388 [M+H]+	

【0340】

表 9 (その1)

32 3 (1				1		
	R ² -	-x-	В	ZIN N	TH ₂	
参考例 番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
7–1		N	Н	フリー 体	無色結晶 融点:76-79℃	
7-2	O ₂ N-	N	Н	2HCI	無色結晶 融点:251-256°C	10
7-3	NC-	N	Н	フリー 体	無色結晶 融点:68-71℃	
7-4	Br—N	N	Н	フリー 体	無色結晶 融点:113-115℃	
7–5	CI—	N	н	フリー 体	無色結晶 融点:54-56℃	
7-6	NO ₂	N	Н	フリー 体	黄色油状 MS·APCI(m/z):223 [M+H]+	20
7–7	CN CN	N	Н	フリー 体	無色油状 MS·APCI(m/z):203 [M+H]+	
8-1	√N ⊢N	N	Ме	フリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z):193 [M+H]+	
8-2	NC-	N	Ме	オ	無色粉末 MS·APCI(m/z):217 [M+H]+	30
8-3	0 ₂ N-\(\bigcirc_{N}\)	N	Me	フリー 体	黄色粉末 MS·APCI(m/z):237 [M+H]+	
8-4	CN	N	Ме	フリー体	無色液体 MS·APCI(m/z):217 [M+H]+	
8-5	NO ₂	N	Ме	フリー 体	黄色粉末 MS·APCI(m/z):237 [M+H]+	
8-6	$B_{\Gamma} \leftarrow N$	N	Me	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z):271,273 [M+H]+	40
8-7	N——	N	Ме	フリー 体	無色粉末 MS・APCI(m/z):193 [M+H]+	

【0341】 【表24】

表 9 (その2)

参考例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
8-8	O ₂ N-	N	CH₂OMe	フリー体	黄色粉末 MS-APCI(m/z):267 [M+H]+
8-9	NC N	N	CH₂OMe	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z): 247 [M+H]+
8-10	NO ₂	N	CH₂OMe	ブリー 体	黄色液体 MS·APCI(m/z): 267 [M+H]+
8-11	CN CN	N	CH₂OMe	フリー 体	無色液体 MS・APCI(m/z): 247 [M+H]+
8-12		N	CH₂OMe	フリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z): 223 [M+H]+
8-13	~	N	CH₂OMe	フリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z): 223 [M+H]+
8-14	N-N	N	CH ₂ OMe	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z): 223 [M+H]+
8-15	CI—()—	N	CH₂OMe	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z):257 [M+H]+
8-16	O ₂ N-\(\bigc\)	N	СН•ОН	フリー 体	黄色粉末 MS·APCI(m/z):235 [M+H]+
8-17	CN CN	N	CH₂OH	フリー 体	無色油状物 MS·APCI(m/z):233 [M+H]+
8-18	NO ₂	N	CH₂OH	フリー 体	黄色油状物 MS・APCI(m/z): 253 [M+H]+
8-19	NC-	N	СН₂ОН	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z):233 [M+H]+
8-20	✓ N N	N	CH₂OH	フリー 体	無色粉末 MS·APCI(m/z):209 [M+H]+
8-21	N	N	СН₂ОН	フリー体	無色粉末 MS·APCI(m/z):209 [M+H]+

【 0 3 4 2 】 【 表 2 5 】 10

20

30

表 9 (その3)

参考例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
8–22	Niii-	СН	СН⁵ОН	HCI	無色固体 融点:265-267℃
8-23		CH	Н	HCI	無色固体 融点: >300℃ MS•APCI(m/z):245 [M+H]+
8-24	Nilli	СН	Н	HCI	無色固体 MS-APCI(m/z):231 [M+H]+
8-25	O ₂ N O	СН	Н	HCI	無色固体 MS*APCI(m/z):290 [M+H]+
8-26	CH ₃ O	СН	Н	HCI	無色固体 MS•APCI(m/z):259 [M+H]+
8-27	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	H	2HCI	無色固体 MS・APCI(m/z):246 [M+H]+
8-28	Nin	СН	н	HCI	無色固体 MS-APCI(m/z):197 [M+H]+
8-29	F Name	СН	Н	нсі	無色固体 MS·APCI(m/z):308 [M+H]+
8-30		СН	Н	нсі	無色固体 MS・APCI(m/z):346 [M+H]+
8-31	H ² C_O H NIIII.	СН	Н	HCI	無色固体 MS-APCI(m/z):270 [M+H]+
8-32	H ₃ C ₀ NH ₁	СН	Н	HCI	無色固体 MS-APCI(m/z):303 [M+H]+

【 0 3 4 3 】 【 表 2 6 】 10

20

30

表 9 (その4)

参考例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
8-33		СН	Н	HCI	無色固体 MS•APCI(m/z):342 [M+H]+
8-34		СН	Н	HCI	無色固体 MS+APCI(m/z):356 [M+H]+
8-35	NC NC	СН	н	フリー 体	無色結晶 融点:181~184℃ MS•APCI(m/z):218 [M+H]+
8-36	H ₃ C N	СН	Н	フリー 体	微褐色油状物 MS・APCI(m/z):206 [M+H]+
8-37	Nii	СН	Н	2HCl	淡褐色結晶 融点:>300℃ MS·APCI(m/z):169 [M+H]+
8-38	O Nim.	CH	H	2HCl	無色粉末 MS・APCI(m/z):185 [M+H]+
8-39	Nimi	СН	Н	2HCI	無色結晶 融点:>300℃ MS·APCI(m/z):217 [M+H]+
8-41	N S	СН	Н	フリー 体	黄色粉末 MS+APCI(m/z):234 [M+H]+
8-42	N	СН	н	フリー 体	無色粉末 MS•APCI(m/z):217 [M+H]+
8-43	N Hilm	СН	Н	オ	無色粉末 MS•APCI(m/z):228 [M+H]+
8-44		CH	н	フリー 体	無色油状物 MS-APCI(m/z):244 [M+H]+

【0344】 【表27】

10

20

30

表 9 (その5)

参考例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など	
8-45		СН	Me	2HCI	無色樹脂状 MS·APCI(m/z):183 [M+H]+	
8-46	N CH ₃	СН	Ме	ЗНСІ	無色樹脂状 MS・APCI(m/z):248 [M+H]+	
8-47	H ₃ C N N N	СН	Ме			10
8-48	H ₃ C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	СН	Me			
8-49	H ₃ C — CH ₃	СН	Me			
8-50	H ₃ C N N ~~~	СН	Ме			
8-51		СН	Me			20
8-52		СН	Ме			
8-53	~~~~	СН	Ме			
8-54	Q_N~~	СН	Ме	2HCl		
8-55	NC Nun.	СН	Ме	フリ 一体	油状	
8-56	H ₃ C~O	СН	Me	フリ 一体	油状	30
8-57	H ₃ C, N H ₃ C	СН	Ме	フリ 一体	粉末 MS·APCI(m/z):257 [M+H]+	
8-58	H ₃ C N ^{IIII}	СН	Me	フリ 一体	精製粉末 MS·APCI(m/z):271 [M+H]+	
8-59	H ₃ C \rightarrow Num H	СН	Me	フリ 一体	精製油状 MS・APCI(m/z):285 [M+H]+	40

【0345】

表 10 (その1)

参考例 番号	R ² -X-	В	R۱	塩	物性値など	
9-1	H ₃ C^O N N N	N	Н	フリー 体	無色油状物 MS·APCI(m/z):285 [M+H]+	10
9-2	\\\ \\\	N	Н	フリー 体	無色油状物 MS·APCI(m/z):214 [M+H]+	
9-3	H ₃ C N	N	Н	フリー 体	無色油状物 MS·APCI(m/z):172 [M+H]+	
9-4	○ N L	СН	Н	フリー 体		20
9-5	O N O	СН	Н	フリー 体		
9-6	H ₃ C O Mun.	СН	н	HCI		
9–7	H ₃ C O	СН	Н	HCI		00
9-8	Om.	СН	Н	オ	油状 MS·APCI(m/z):268 [M+H]+	30
9-9	H ₃ C, Ollin.	СН	Н	フリー 体	油状 MS·APCI(m/z):130 [M+H]+	
9-10	H ³ C Olin.	СН	Н	フリー 体	油状 MS·APCI(m/z):144 [M+H]+	
9-11	H ₂ C OHm.	СН	Н	フリー 体	油状 MS·APCI(m/z):156 [M+H]+	
9-12	H³C_O Ohn.	СН	Н	フリー体	油状 MS·APCI(m/z):174 [M+H]+	40
9-13	H ₃ C Ollin.	СН	Н	フリー 体	油状 MS·APCI(m/z):158 [M+H]+	

【0346】 【表29】

10

20

30

40

表 10 (その2)

参考例 番号	R ² -X-	В	Ŕ	塩	物性値など
9-14	N O min	СН	Н	フリー	黄色結晶
				体	融点:89-90℃
	NO ₂				MS+APCI(m/z):252 [M+H]+
9-15	NO Mr.	CH	Н	フリー	淡黄色結晶
				体	融点:133-134℃
	O ₂ N				MS-APCI(m/z):252 [M+H]+
9-16	N O MIN	СН	Н	フリー	無色結晶
				体	融点:64-65℃
	CN				MS•APC[(m/z):232 [M+H]+
9-17	NO HA	СН	Н	フリー	無色結晶
			}	体	融点:124-126℃
	NC				MS•APCI(m/z):232 [M+H]+
9-18	F N. O. w	СН	Н	フリー	黄色結晶
				体	融点:46-49℃
	F N			'	MS-APCI(m/z):276 [M+H]+
9-19	N O ma	СН	Н	フリー	無色結晶
				体	融点:57-59°C
	N				MS+APCI(m/z):208 [M+H]+
9-20	N O min	СН	Н	フリー	淡黄色油状物
				体	MS*APCI(m/z):242, 244 [M+H]+
	N CI			''	
9-21	O Min.	СН	Н	フリー	淡黄色結晶
_				体	融点:115-116℃
	F CN				MS-APCI(m/z):249 [M+H]+
9-22	O min.	СН	Н	フリー	無色結晶
- 				体	融点:111-112℃
	CN				MS-APCI(m/z):261 [M+H]+
0.00	H ₃ C~0	СН	H	フリー	無色結晶
9-23	Ohm	UH	"	1 * *	無色和明 融点:121-122°C
	CN			体	MS-APCI(m/z):265, 267 [M+H]+
	Cl				WIS-APOL(M/2):200, 207 [WITH]T
9-24	O line.	СН	Н	フリー	黄色油状物
				体	MS • APCI (m/z) : 245 [M+H]+
	H ₃ C CN	<u> </u>		<u> </u>	
9-25	OMin	СН	Н	フリー	黄色油状物
				体	MS+APCI(m/z):231 [M+H]+
	CN				1
9-26	O Min.	СН	Н	フリー	黄色油状物
3 20			''	体	MS-APCI(m/z):231 [M+H]+
l	NC NC		1	m	7.1. 51(1.1.2.7.1.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

[0347]

【表30】

表 10 (その3)

参考例 番号	R²-X-	В	R ¹	塩	物性値など
9-27	NO ₂	СН	Н	フリー 体	黄色油状物 MS+APCI(m/z):251 [M+H]+
9-28	O ₂ N O Mm.	CH	H	フリー体	黄色結晶 融点:86-87℃ MS•APCI(m/z):251 [M+H]+
9-29	Br N O NW.	СН	Н	フリー体	無色結晶 融点:126-127℃ MS•APCI(m/z):286,288 [M+H]+
9–30	NC S	СН	Н	フリー 体	無色結晶 融点:325-326℃(分解)
9-31	O_2N	СН	Н	HCI	黄色結晶 融点:328-329℃(分解)
9-32	F S	СН	Н	HCI	黄色結晶 融点:292-294℃
9-33		СН	Н	HCI	無色結晶 融点:239-240℃

【0848】 【表31】 10

老	1	1	(-	7-	σ	1)
4X		4	`	•	•	, ,	•

			R	1		
参考例番号	R²-X-	В	R¹	塩	物性値など	
10-1	O'SH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	СН	Н	フリ 一体	貸色油状物 MS·APCI(m/z):319 [M+H]+	
10-2	N H	СН	Н	2HCI	無色結晶 融点:250-253℃	10
10-3	N H	СН	н	2HCI	無色結晶 融点: > 300℃ MS-APCI(m/z):220 [M+H]+	
10-4	S—CH ₃ NW.	СН	H	2HCI	無色結晶 融点:277-278℃	
10-5	N HW.	СН	Ме	フリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z): 235 [M+H]+	20
10-6	N Hun	I CH I	Ме	フリー 体	無色結晶 融点:137-140°C	
10-7	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	I CH	Me	フリー 体	無色結晶 融点:126-128℃	
10-8		СН	Me	フリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z): 234 [M+H]+	
10-9	N N	СН	Me	ブリー 体	無色液体 MS·APCI(m/z): 234 [M+H]+	30
10-10	N=NON N	СН	Ме	フリー 体	無色結晶 融点:97-99℃	
10-11	N= NH.	СН	СН₂ОН	2HCI	無色固体 MS·APCI(m/z):250 [M+H]+	
10-12	N=NH,	I CH	СН₂ОН	HCI	無色固体 MS·APCI(m/z):251 [M+H]+	40
10–13	O ₂ N O N	СН	CH⁵OH	HCI	淡黄色粉末 MS·APCI(m/z):284 [M+H]+	

【0349】 【表32】 表 11 (その2)

参考例 番号	R ² -X-	В	R¹	塩	物性値など
10–14	N O N''	CH	H	フリー 体	無色結晶 融点:60-62℃
10–15	NIIII CH ₃	СН	H	フリー 体	無色結晶 融点:73-75℃
10-16	N O CH ₃	СН	Н	フリー 体	無色結晶 融点:82-83℃
10-17	ON CH³	СН	Н	フリー 体	無色樹脂状 MS•APCI(m/z):270 [M+H]+
10-18	O H ₃ C — S — NW, O CH ₃	СН	Н	フリー 体	無色結晶 融点: 72~73℃
10-19	H ₃ C O NIII.	СН	Н	オ	無色結晶 融点:91-94℃
10-20	ON N N/W.	СН	Н	フリー体	無色結晶 融点:97-99℃

【0350】 【表33】

表12

検体化合物	50%阻害濃度(IC ₅₀ , nM)	
製造例 1-29	3.8	40
製造例 1-46	4.7	40
製造例 2-3	4.1	

10

20

(参考)

フロントペー	・シックで					
(51) Int. CI. 7	,	FI		テーマコード		
A 6 1 K	31/423	A 6 1 K 31/423				
A 6 1 K	31/427	A 6 1 K 31/427				
A61K	31/437	A 6 1 K 31/437				
A 6 1 K	31/4439	A 6 1 K 31/4439				
A 6 1 K	31/454	A 6 1 K 31/454				
A 6 1 K	31/4545	A 6 1 K 31/4545				
A 6 1 K	31/4709	A 6 1 K 31/4709				
A 6 1 K	31/496	A 6 1 K 31/496				
A 6 1 K	31/497	A 6 1 K 31/497				
A 6 1 K	31/501	A 6 1 K 31/501				
A 6 1 K	31/506	A61K 31/506				
A 6 1 K	31/517	A 6 1 K 31/517				
A 6 1 K	31/5377	A 6 1 K 31/5377				
A61P	3/00	A 6 1 P 3/00				
A 6 1 P	3/04	A 6 1 P 3/04				
A 6 1 P	3/06	A 6 1 P 3/06				
A 6 1 P	3/10	A 6 1 P 3/10				
A 6 1 P	5/48	A 6 1 P 5/48				
A61P	19/02	A 6 1 P 19/02				
A 6 1 P	19/10	A61P 19/10				
A61P	25/00	A 6 1 P 25/00				
A 6 1 P	29/00	A 6 1 P 29/00	101			
A 6 1 P	31/18	A 6 1 P 31/18				
A 6 1 P	37/02	A 6 1 P 37/02				
A 6 1 P	37/06	A 6 1 P 37/06				
A 6 1 P	43/00	A 6 1 P 43/00	1 1 1			
C07D		C 0 7 D 207/16				
// C07D		C 0 7 D 207/404				
C07D		C 0 7 D 207/416				
C07D		C 0 7 D 401/12				
C07D		C 0 7 D 401/14				
C07D	-	C 0 7 D 403/12				
C07D		C 0 7 D 405/12				
C07D		C 0 7 D 409/14				
C07D		C 0 7 D 413/12				
CO7D		C 0 7 D 413/14				
CO7D	· · · · · · -	C07D417/12 C07D417/14				
CO7D		C 0 7 D 471/04	10/14			
C07D	471704	CU 1 411/04	10411			
(72)発明者	彦田 医一般					
1.277 2 11 W	埼玉県志木市柏町2丁目16番19号					
(72)発明者						
	埼玉県さいたま市高砂3丁目3番10-1203号					
(72)発明者						
	埼玉県さいたま市瀬ヶ崎2	J目3番2−211号				
	#\ .aaaa		4 0050 0000 0	an-		

Fターム(参考) 4C063 AA01 AA03 BB09 CC07 CC12 CC31 CC51 CC52 CC62 CC75

CC92 DD03 DD10 EE01

4C065 AA04 BB04 CC01 DD02 EE02 HH01 JJ01 KK01 LL04 PP10

4C069 AA17 AC31 BB34 BC12 BC28 BD09

4C086 AA01 AA02 BC07 BC08 BC21 BC28 BC36 BC41 BC42 BC46

BC48 BC50 BC67 BC69 BC70 BC73 BC82 CB05 GA07 GA08

GA09 GA10 GA12 MA01 MA04 NA14 XA70 XA96 XA97 XB07

XB08 XB15 XC02 XC20 XC33 XC35 XC55

【要約の統き】

 R^2 : (1) 置換されていてもよい環式基、(2) 置換アミノ基など。

但、Xが-CO-のとき、BはNである。〕

で示される脂肪族含窒素五員環化合物又はその業理的に許容しうる塩を有効成分としてなる医薬組成物。

【選択図】 なし